

# 水素キャリアガスを用いた GC/MS/MS による 色素のある食物中の農薬分析



## 著者

Anastasia A. Andrianova, Bruce D. Quimby, and Limian Zhao Agilent Technologies, Inc.

## 概要

本アプリケーションノートでは、ガスクロマトグラフィー /トリプル四重極質量分析装置(GC/TQ)で最大 残留基準値(MRL)を満たす感度を維持しつつ、水素をキャリアガスとして用いて農薬分析をするた めの重要な戦略を解説します。今回の調査での重要な取り組みには、推奨されるカラム構成、最適化 されたインジェクション条件、水素キャリアガスと使用するために開発された質量分析計(MS)電子 イオン(EI)源ハードウェアの適切な選択が含まれています。20m×20m(0.18mm×0.18 µm) Agilent HP-5ms UI ミッドカラムによるバックフラッシュ構成により、ヘリウムと同じリテンションタイム を維持でき、メソッド変換に伴う時間を節約できました。水素での最適な条件下で達成されたクロマト グラフィー分離能は、ヘリウムを用いた場合よりも優れていました。最適化された注入条件には、溶媒 ベントモード、2mmディンプルライナ、およびアナライトプロテクタントの使用があります。ヘリウムで よく使用される注入条件で水素キャリアガスを使用した場合と比べると、最適化された条件で水素を使用 した場合の分析対象成分のレスポンスは平均で10倍向上しました。Agilent HydroInert と Agilent 超 高感度イオン源(HES)の両方で、得られたスペクトルは水素とヘリウムの使用でほぼ一致しており、 ヘリウムの場合と同じマルチプルリアクションモニタリング(MRM)トランジションおよびコリジョン エネルギーを使用することができました。同じMRM、コリジョンエネルギー、およびリテンションタイムの 使用が可能となることで、ヘリウムから水素への切り替えは大幅に簡素化されました。

結果として得たこのメソッドにより、HydroInert および HES イオン源の 両方で、色素のあるホウレンソウマトリックス中の 203 種類のターゲット 農薬のうち 90 % 以上を 10 ppb のデフォルト MRL 以下で定量すること ができました。水素での分析に最大の課題を提示する、水素との反応の 影響を受けやすい化合物のメソッド検出限界(MDL)が、ppb 未満の範 囲内となり、HES を用いることでより高い感度およびより低い MDL を可 能にしました。広い濃度範囲にわたってキャリブレーション性能が示され、 SANTE/11312/2021 ガイドラインに適合しました。203 種類のターゲッ トのうち 94 % 以上で相対標準誤差 (RSE) は 20 % 未満でした。 テクナ ゼンのような水素と最も反応しやすい化合物も、HydroInert および HES イオン源を用いてそれぞれ 0.5 ~ 5,000 ppb および 0.1 ~ 1,000 ppb の範囲にわたって正確に定量できました。最後に、正確な定量および信 頼できる化合物同定のための、同時ダイナミック MRM/フルスキャンデー タ取り込みモードを実証しました。同定は、水素キャリアガスを使用し、 Agilent 8890/7000E および Agilent 8890/7010C GC/TQ システムで スペクトル照合に基づいて実行しました。

# はじめに

繰り返し起こるヘリウム不足および近年の価格上昇により、GC/MS 分 析を水素キャリアガスへ適応させる強い要望があります。ヘリウムは GC/MS にとって最適なキャリアガスですが、実行可能な代替に水素が 浮上しています。メソッド変換のために適切な手段がとられると、水素は 分析にクロマトグラフィー上の利点をもたらします。1、2 さらに、水素は持 続可能なラボの実践にとって再生可能で費用効率の高い代替として浮 上しています。しかし、ヘリウムとは異なり、水素は化学的に不活性では ありません。水素が、ターゲット化合物、マトリックス成分、および溶媒と 反応する可能性があるため、この不活性度の不足は懸念を生じさせます。 このような反応は、化合物の分解、ピークテーリングのようなクロマトグ ラフィーに関する問題、質量スペクトルでのイオン比の歪み、ライブラリ 照合での妥協、感度の低下につながる可能性があります。したがって、 ヘリウムから水素キャリアガスへの切り替えには適切な注意が必要です。 FAgilent EI GC/MS Instrument Helium to Hydrogen Carrier Gas Conversion Guide (Agilent El GC/MS 機器のヘリウムから水素キャリ アガスへの切り替えのユーザーガイド)」<sup>1</sup>は、ヘリウムから水素キャリア ガスへのメソッド変換のための詳細な手順を提供します。このユーザー ガイドでは、水素キャリアガスに適切に移行する際に必要になる、水素の 安全性に関する考慮事項と手順の概要について説明されています。

Hydrolnert イオン源の発売以降、さまざまなアプリケーションが水素キャ リアガスを使用して適切に実装されてきました。これらのアプリケーション には、GC/MS<sup>3</sup> および GC/MS/MS<sup>4</sup> による半揮発性有機化合物の分析、 揮発性化合物の分析<sup>5</sup>、GC/MS<sup>6</sup> および GC/MS/MS<sup>7</sup> による環境サンプル 中の多環芳香族炭化水素(PAH)の分析、GC/MS<sup>8</sup> による乳児用調製 粉乳中の PAH の分析、香料と香気成分の GC/MS 分析<sup>9</sup>、EPA TO-15 分析<sup>10</sup> があります。農薬の分析では、ヘリウムを農薬キャリアガスとして 使用する場合でも、たくさんの農薬の多様で不安定な性質および農薬が 存在する複雑なマトリックスのために、農薬分析に固有の課題一式が提 示されます。サンプル前処理におけるベストプラクティスおよびヘリウム キャリアガスによる農薬の GC/MS/MS 分析はこれまでの調査で説明さ れてきました。<sup>11</sup> 本アプリケーションノートでは水素キャリアガスによる農 薬の分析のための重要な戦略を説明するとともに、高品質で妥協のない 結果を提示します。水素を用いた食物中の農薬の適切な分析を実現する 要素を、次に示します。

- 効果的なサンプル抽出とマトリックスクリーンアップ、例えば QuEChERS 抽出とこれに続く Agilent Captiva EMR パススルー クリーンアップ
- 2 mm ディンプルライナと温度プログラムが可能なマルチモード 注入口 (MMI) での溶媒ベント注入モード
- アナライトプロテクタントの使用
- ヘリウムメソッドと同じ相比を持つミニボアカラム(20 m × 20 m、 0.18 mm × 0.18 μm)
- ミッドカラムバックフラッシュ
- メソッド変換技術およびリテンションタイムロッキング技術
- 水素とイオン源の反応が低減または除去される El イオン源

今回の調査には新たに、水素キャリアガスによる農薬分析での、標準 Inert Plus Extractor El イオン源、HydroInert イオン源、および HES を含む、 さまざまな El イオン源の評価が含まれています。Agilent 8890/7000E および Agilent 8890/7010C ガスクロマトグラフィー /トリプル四重極質 量分析装置 (GC/TQ) システムはいずれも、水素キャリアガスによる分 析のニーズを満たすのに最適でした。

結果として得られたメソッドを、ホウレンソウの QuEChERS 抽出液中の 広範な 203 種類の GC で検査できる農薬に適用して、メソッドの感度を示 しました。達成された感度は、農薬を MRL で定量するために十分でした。 キャリブレーション性能が最大4桁の濃度範囲にわたって示され、SANTE 11312/2021 ガイドラインにも適合しました。<sup>12</sup> 同時ダイナミックマル チプルリアクションモニタリング (dMRM) およびスキャン (dMRM/ scan) データ取り込みモードが、スペクトルのデコンボリューション およびスペクトルライブラリの検索による化合物スクリーニングとして立 証され、同時に dMRM データが正確な定量のために使用されました。 HydroInert および HES イオン源によるイオン源内での水素反応の低減/ 除去は、ライブラリの一致スコアを大幅に向上させ、このため、ターゲット としていない化合物の同定確認もできました。

# 実験方法

#### GC/TQ 分析

8890/7000E と 8890/7010C GC/TQ システム (図 1A) を使用し、水素 キャリアガスで最高の性能を達成するように構成しました。Agilent 7693A オートサンプラ (ALS) と 150 ポジショントレイ、溶媒ベントモードで動作 する MMI、2 個の同じ 20 m カラム (0.18 mm × 0.18 µm) の間に インストールした Agilent パージ付き Ultimate ユニオン (PUU) で提供 されるミッドカラムバックフラッシュ機能、および 8890 GC ニューマティク ス切り替えデバイス (PSD) モジュールを組み合わせて、GC を構成しま した (図 1B)。 バックフラッシュ機能は付きませんが、40 m カラムを 2 個 の 20 m カラムの代わりに使用することも可能です。オプションの 3 mm および 6 mm レンズを含むさまざまな El イオン源の構成を 7000E GC/ TQ を用いて評価しました。7000E GC/TQ での最高の性能は、デフォル トの9mm レンズの HydroInert イオン源を搭載した場合に達成されま した。7010C GC/TQ では、標準の HES を使用した場合に、水素キャリ アガスでの優れた性能を提供しました。「Agilent El GC/MS Instrument Helium to Hydrogen Carrier Gas Conversion Guide (Agilent El GC/MS 機器のヘリウムから水素キャリアガスへの切り替えのユーザー ガイド)」<sup>1</sup>に記載されたヘリウムから水素キャリアガスへの GC/TQ 変換時 のベストプラクティスに従って、安全で適切な変換を確保しました。機器 の操作パラメータを表1に示します。

メソッド変換ソフトウェアを使用すると、ピークが同じ順序で溶出される など、相対溶出順序を確実に維持しながら現行の GC メソッドを別の GC カラム構成およびキャリアガスに移すことができます。13、14 このソフト ウェアは、Agilent GC カリキュレータおよびメソッド変換ソフトウェアの ページからダウンロードできる GC ツールに含まれています。<sup>15</sup> 今回の 調査では、20 m × 20 m カラム構成での水素キャリアガスのおおよそ の流量を決定するためにメソッド変換手法を使用しました。このメソッド により、ヘリウムキャリアガスでの従来の 15 m × 15 m メソッドと名目 上同じ、すなわち速度ゲインが1のリテンションタイムを得ました。この 流量は、カラム1およびカラム2それぞれに対して1mL/minおよび 1.2 mL/min でした。次に、クロルピリホスメチルの 9.143 分でのリテン ションタイムロッキングの結果は、別のアプリケーションノート<sup>11</sup> および GC/MS/MS Pesticide Residue Analysis リファレンスガイド<sup>16</sup> に記載 されている水素と従来の20分のヘリウムメソッドの各リテンションタイム と正確に一致しました。クロルピリホスメチルがリテンションタイムロッキ ング化合物として選択される理由は、分析が困難でなく、農薬のクロマト グラフィー範囲の中ごろで溶出し、農薬データプログラムラボ内で GC で 検出できる農薬のプロセスコントロール化合物として一般的に使用されて いるためです。<sup>16</sup> リテンションタイムロッキングは、新しいカラムまたは 新しい機器が今回の調査で使用した MRM データベースなどのデータ ベース、または既存のメソッドで提供されるリテンションタイムと正確 に一致するリテンションタイムを持つことができるようにする技術です。 これにより、ある機器から別の機器に、および Agilent GC/MS および GC/MS/MS 機器間でグローバルにメソッドを容易に移すことができます。



図 1. Agilent 8890/7000E および 8890/7010C GC/TQ システム(A)とシステム構成(B)

#### 表 1. 水素キャリアガスによる農薬分析での Agilent 8890/7000E および 8890/7010C GC/MS の条件

GC							
モデル	高速オーブン、オートインジェクタ、トレイ搭載の Agilent 8890						
注入口	マルチモード注入口(MMI)						
モード	溶媒ベント						
スプリットベントへのパージ流量	2.56 分で 60 mL/min						
セプタムパージ流量	3 mL/min						
ベント流量	100 mL/min						
ベント圧力	5 psi、0.06 分まで						
セプタムパージ流量モード							
クライオ	オン(空気)						
クライオ使用温度	200 °C						
注入量	2.0 µL						
L1 エアギャップ	0.2 µL						
ガスセーバ	オフ						
注入口温度	60 ℃で 0.06 分間、その後 600 ℃ /分で 280 ℃まで						
ポストラン注入口温度	310 ℃						
ポストラントータル流量	25 mL/min						
キャリアガス	水素						
注入ロライナ	ウルトライナート 2 mm ディンプルライナ						
注入ロライナの部品番号	5190-2297						
オーブン							
オーブン初期温度	60 ℃						
初期オーブン保持	1分						
昇温速度 1	40 °C /min						
到達温度 1	170 °C						
到達オーブン温度保持 1	0分						
昇温速度 2	10 °C /min						
到達温度 2	310 °C						
到達オーブン温度保持 2	2.25 分						
合計分析時間	20分						
ポストラン時間 (バックフラッシュ時間)	1.5分						
平衡化時間	0.5 分						
	カラム 1						
タイプ	Agilent HP-5ms UI (p/n 19091S-577UI)						
長さ	20 m						
内径	0.18 mm						
膜厚	0.18 µm						
コントロールモード	定流量						
流量	1.0 mL/min (公称、リテンションタイムロッキング前)						
注入口接続	マルチモード注入口(MMI)						
出口接続	PSD (PUU)						
PSD パージフロー	5 mL/min						
ポストラン流量(バックフラッシュ)	-6.260 mL/min						

カラム 2							
タイプ	Agilent HP-5ms UI (p/n 19091S-577UI)						
長さ	20 m						
	0.18 mm						
膜厚	0.18 μm						
コントロールモード	定流量						
流量	1.2 mL/min (公称、リテンションタイムロッキング前)						
注入口接続	PSD (PUU)						
出口接続	MSD						
ポストラン流量	6 406 ml /min						
(バックフラッシュ時間)							
	MSD						
モデル	Agilent 7000E または 7010C						
イオン源	HydroInert (G7006-67930) または HES						
真空ポンプ	パフォーマンスターボ分子ポンプ						
チューニングファイル	Atunes.eiex.jtune.xml または Atunes.eihs.jtune.xml						
溶媒待ち時間 	3.75分						
四重極温度	150 °C						
(MS1 および MS2)	200.00						
1 オン源温度							
モード	dMRM、スキャン(45~450 <i>m/z、</i> 220ms)、 dMRM/スキャン(200ms)						
He クエンチガス	オフ						
N <sub>2</sub> コリジョンガス	1.5 mL/min						
コリジョンエネルギー	P&EP 4.0 のヘリウム用のリストと同じ						
	MRM 統計值						
MRM 総数(dMRM モード)	614						
最小ドウェルタイム	3 ms						
最小サイクル時間	69.8 ms						
最大同時 MRM 数	52						
EM 電圧ゲインモード	10						
	スキャンパラメータ						
スキャンタイプ	MS1 スキャン						
スキャン範囲	45 ~ 450 m/z						
スキャン時間	220 ms						
ステップサイズ	0.1 amu						
スレッショルド	0						
EM 電圧ゲインモード	1						
Agilent MassHunter ワークステーション	- GC/MS システム用 MassHunter Acquisition ソフト ウェア 10.2 - MassHunter Quantitative 10.1 - Unknowns Analysis Quantitative Analysis 10.1 - MassHunter Qualitative 10						

水素キャリアメソッドと Agilent MassHunter 農薬および環境汚染 MRM データベース (P&EP 4、部品番号 G9250AA) との間のリテンションタ イムの正確な一致により、MS メソッドをシームレスに作成でき、大幅な 時間削減が可能になりました。このデータベースには、1,100 を超える 各化合物ごとに最大 9 つの MRM トランジション、およびヘリウムまた は水素を用いた 20 分間の分析のリテンションタイムが含まれています。 P&EP 4 の使用により、ターゲットダイナミック MRM (dMRM) メソッド を簡単かつすばやく設定できました。

dMRM モードでのデータ取り込みにより、大規模な多成分系の分析に対応でき、自動化されてきわめて効率的なドウェルタイム分布によって狭い ピークの正確な定量が可能になりました。dMRM 機能の使用は結果的に、合計 614 個の MRM トランジションおよび最大 52 個の同時 MRMによって、203 種類もの農薬一式の適切な分析をもたらしました。また、 dMRM では他の成分を簡単に追加したり削除したりできます。

水素キャリアガスでの質量スペクトルの評価およびマトリックス抽出物の最 初のスクリーニングには、フルスキャンデータ取り込みモードを使用しま した。このスクリーニングにより、イオン源への負荷を評価し、QuEChERS 抽出の前のサンプルクリーンアップ手順の効率をモニタリングしました。 最初のスクリーニングには、ブランクマトリックス、代表的なサンプル、また はマトリックス適合キャリブレーション標準のいずれかを使用できます。 さらに、同時 dMRM/スキャンデータ取り込みモードは、大規模な多成分系の分析の同時ターゲット定量および 1 回の分析内での未知化合物の分析やレトロスペクティブ分析のためのフルスキャンデータ取り込みを可能にしました。

今回の調査では、Agilent MassHunter ワークステーションリビジョン 10.1 および 10.2 (GC/MS システム向けの MassHunter Acquisition ソフトウェア 10.2 を含む)、Unknowns Analysis を含む MassHunter Quantitative Analysis ソフトウェア 10.1、MassHunter Qualitative Analysis 10.0 パッケージを使用しました。

#### サンプル前処理

図 2 に、サンプル前処理ワークフロー図を示します。サンプル前処理は、 主に、従来の QuEChERS 抽出によるサンプル抽出と Captiva Enhanced Matrix Removal (EMR) によるパススルークリーンアップの 2 つのステップ で構成されます。クロロフィルを多く含む新鮮なマトリックス (ホウレン ソウ) には、Captiva EMR-High Chlorophyll Fresh、NH<sub>2</sub> 含有 (Captiva EMR-HCF1) カートリッジを使用しました。新しいサンプル前処理ワーク フローにより、シンプルな手順で、サンプルマトリックスの除去性能とター ゲット化合物の定量データ品質がどちらも高まることがわかりました。

図 2 に示すように、最初にサンプルを従来の Agilent Bond Elut QuEChERS EN 抽出キット(部品番号 5892-5650CH)を使用して抽出しました。



図 2. 従来の Agilent QuEChERS 抽出、その後の Agilent Captiva EMR パススルークリーンアップを含む、サンプル前処理のフローチャート

抽出には、ホモジナイズした生のホウレンソウ(10 g)を使用しました。 次に1%の酢酸を含む10mLのアセトニトリル(ACN)を添加して 抽出しました。抽出後、3mLの未処理の抽出液をパススルークリーン アップのために Agilent Captiva EMR-HCF1 カートリッジ(部品番 号 5610-2088)に移しました。Agilent 加圧式マニホールド SPE カート リッジ48本用(PPM-48、部品番号 5191-4101)を使用して、Captiva EMR パススルークリーンアップ処理を実行しました。サンプル溶出液を 収集し、無水 MgSO4(Agilent 部品番号 5982-0102)でさらに脱水しま した。これで GC/TQ 分析用サンプルの準備が完了しました。

## アナライトプロテクタント(AP)

分析対象物保護溶液 (AP) の原液が、注入されるサンプル量の 10 % となるように、AP をすべてのサンプルに添加しました。AP の原液は、 10 mg/mL の 3-エトキシ-1,2-プロパンジオール(エチルグリセロール)、 1 mg/mL の D-ソルビトール、1 mg/mL の L-グロノラクトンを、1 % 酢 酸と 12 % 水 (v/v) を含む ACN に融解させたものです。この混合液は、 論文審査のある学術専門誌で報告されているように、最も期待できる AP の組み合わせであることが分かっています。<sup>17</sup> これまでに発行されている アプリケーションノートに記述されているように、AP は、Agilent 7693A オートサンプラを使用したサンドイッチ注入を用いて添加できます。<sup>18, 19</sup> AP の使用時、シリンジプランジャの貼りつきを防止するために 1 つのシ リンジ洗浄溶媒を ACN/イソプロパノール混合物 1:1 (v/v) で構成する ことが推奨されています。ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) チッププ ランジャシリンジ (10 μL) もこの点で有用でした(アジレント部品番号 G4513-80220)。

#### マトリックス適合キャリブレーション

キャリブレーション性能は、0.1、0.5、1、5、10、50、100、250、500、1,000、 および 5,000 ppb を含む、0.1 ~ 5,000 ppb (w/v) の範囲の一連の マトリックス適合キャリブレーション標準を使用して評価しました。FDA、 USDA などの世界的な政府機関によって規制されている 203 種類の化 合物を含む GC 用多成分残留農薬キット(部品番号 32562、Restek、 米国ペンシルベニア州ベルフォント)を、マトリックス適合キャリブレー ション標準の調製に使用しました。注入済みサンプル中の農薬濃度に対 応させて、ppb (w/v) で濃度を示しました。QuEChERS サンプル前処理 手順は希釈係数を 1 としました。このため、サンプル中の ppb で報告さ れた濃度はオリジナルの農作物での  $\mu$ g/kg に対応します。バイアル中の 最終濃度 50 ppb の標準  $\alpha$ -BHC-d6 (Agilent QuEChERS IS 標準番号 6、 部品番号 PPS-610-1)を、ターゲット農薬の定量に内部標準として使用 しました。 HydroInert イオン源と HES イオン源の両方で、SANTE 11312/2021 に概要が示されている分析メソッドの評価および性能基準に従って、開発 されたメソッドのキャリブレーション性能を評価しました。<sup>12</sup> 最大 11 レベ ルを含むマルチレベルキャリブレーションを使用しました。直線および二 次曲線のどちらでも、相対標準誤差(RSE)の低い値となる適切なキャリ ブレーション関数を使用しました。重み付け係数 1/x により、キャリブレー ション範囲全体で精度を維持できました。該当範囲で検量線を使用し、 実際の濃度から逆算したキャリブレーション標準の濃度の偏差は ± 20 % 以内に収まっていました。

## メソッド検出限界

MDL を推定するためのたくさんの代替手順があります。今回の調査で使用した手法は、マトリックス適合キャリブレーション標準の8回注入を実行して測定システムの不確かさを評価するものでした。<sup>20</sup>この手法は、欧州では Official Journal of the European Communities, Commission Decision of 12 August 2002; Implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results<sup>21</sup>、および米国では EPA Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants<sup>22</sup>で推奨されています。ほとんどの化合物について、複数回の注入トライアルで 選択された濃度は1ppbでした。定量下限がより大きい化合物の場合は、5 ppbの濃度で8回分析しました。MDL は、式1に示す公式を適用して求めました。

 $MDL = s \cdot t(n - 1, 1 - alpha = 99) = s \cdot 2.998$ 

#### 式 1.

ただし、

t (n - 1, 1 - alpha) = 99%の場合のt 値で2.998

自由度 n − 1 での信頼度レベル

n=分析回数(8)

s=8回の分析の標準偏差。

計算された MDL < 添加濃度 < 10x 計算された MDL という式を使用して、 経験的に決定された MDL を評価し、妥当性を確保しました。

## 結果と考察

## 水素でのリテンションタイムを保持しながらクロマトグラフィー 分離能を向上

水素キャリアガスを使用した農薬分析の実現可能性を評価するために、 203 種類の GC で検査できる農薬一式を色素のあるホウレンソウマトリッ クス中で評価しました。推奨されたミニボアカラム構成の使用時に、クロ マトグラフィー分離能の向上を達成しました。この構成は 2 個の 20 m カ ラム (0.18 mm × 0.18 µm)と水素キャリアガスを含み、ヘリウムキャ リアガスによる従来の 20 分分析と比較できる 20 分分析となりました (図 3)。水素で使用したオーブンプログラムは、ヘリウムで使用するもの と同じものであることに注目してください。メソッド変換とその後のリテン ションタイムロッキングの組み合わせにより、相対溶出順序を維持して正 確にリテンションタイムを一致させながら、従来のヘリウムキャリアガス から水素キャリアガスへ 20 分分析を移行できました。図 3 のクロマトグ ラムの拡大表示部分から、シフルトリン類およびシペルメトリン類のクロ マトグラフィー分離能が向上していることが分かります。

クロマトグラフィー分離による利点にはマトリックス干渉の低減および共溶 出成分間の干渉の最小化があり、このために数百ターゲットに及ぶこと が多い複雑な残留農薬分析を合理化できます。 リテンションタイムを的確に予測でき、ヘリウムで観察されるリテンション タイムと一致させることができるため、大幅な時間短縮およびヘリウムか ら水素への切り替えの大きな簡素化がもたらされます。この予測は、既存 の MRM メソッドのヘリウムからの変換を簡素化する利点を提供し、P&EP 4 などのヘリウムで作成されたデータベースのリテンションタイムの使用 を可能にします。

#### 効果の実証:水素による高速 10 分分析

ヘリウムから水素へのメソッドの変換に加え、図3に示されるように速度 ゲインを1にすることで、水素を使用してより高速な分析を実行できること が示されました。また、以前に発表された別の文献では、ヘリウムを用いた 高速10分分析が示されました。<sup>23</sup>水素および高速分析によるクロマトグ ラフィー分離能はヘリウムによる従来の20分分析で観察されたものと 同様でした。ヘリウムを用いた農薬の高速分析<sup>23</sup>についてのアプリケー ションノートで解説されているものと同じミニボア10m×10m(0.18mm × 0.18 μm) HP-5ms UI カラム構成を水素を用いて使用しました。

水素および 10 m × 10 m カラム構成を用いた 10 分分析で観察され たリテンションタイムは、該当するアプリケーションノートに掲載された 10 m × 10 m カラム構成を用いたヘリウムでの 10 分分析で観察され たリテンションタイムと正確に一致ししました。<sup>23</sup> メソッド変換ツールを使 用して、メソッドが従来の 20 分分析から正確にスケーリングされ、速度 ゲイン 2 を実現しています。新しいリテンションタイム (RT) を、次の経 験的な式により計算しました。RT<sub>new</sub> = RT<sub>old</sub>/2 + 0.09 分この式は、この アプリケーションノートで説明されている 10 m × 10 m ×ソッドのみに 適用できます。



図 3. A) 従来の 20 分メソッドでヘリウムキャリアガスを用いて取り込んだ 203 種類の農薬の混合物、(B) 20 m × 20 m ミニボア構成を使用して 20 分メソッドで水素キャリア ガスを用いて取り込んだ 203 種類の農薬の混合物の MRM クロマトグラム

図4に、203の化合物のうち103の化合物で構成されるサブセットパネ ルで収集された MRM クロマトグラムを示します。シフルトリン類および シペルメトリン類の分離能は、ヘリウムおよび従来の20分分析で観察さ れる分離能に匹敵していました(図3A)。水素キャリアガスによるクロマ トグラフィー分離能の向上により、ピーク幅がより狭くなりました。このた め、高速水素メソッドではデータレートを上げることが必要となり、この 結果、ドウェルタイムが短くなりました。ただし、高速10分分析が推奨さ れるのは、ターゲット一式が200個未満の化合物の場合のみです。

別の文献<sup>11</sup> で紹介された農薬分析のベストプラクティスにより、アプリ ケーションノート 5991-4967EN <sup>23</sup> でヘリウムでの 10 分分析を使用した ホウレンソウの QuEChERS 抽出液の 700 回連続注入が実証されている ように、分析の高度な耐久性が引き出されました。結果として、100 回 注入ごとのライナおよびセプタムの交換を除くと、追加のシステムメンテ ナンスは不要でした。今回の調査では、分析の耐久性と堅牢性を確保する ために、同じベストプラクティスを実施しました。

今回の残りの調査では、20 m × 20 m (0.18 mm × 0.18 μm) カラム 構成で水素キャリアガスの 20 分分析を使用しました。

## 水素に対して最適化された注入

注入ステップは多くの場合、残留農薬の GC/MS 分析、特に微量濃度に おいて、最もクリティカルで脆弱なステージです。通常、プログラマブル 温度注入付きマルチモード注入口 (MMI)を使用して熱分解を大幅に低 減します。これにより、高速な温度および流量プログラミングによって分 析対象成分をカラムに効果的に移行できます。<sup>16.24</sup> MMI とともに溶媒 ベントモードを使用すると、ほとんどの注入溶媒が低温でスプリットベント を通って除去され、より大きな注入量の導入が可能となります。2 μL の ACN の注入時、溶媒ベントモードは早期に溶出する分析対象成分の ピーク形状を向上させました。 表1に、最適化された注入条件をまとめています。注入を低温の 60 ℃ から開始して 280 ℃まで昇温することにより、GC カラムへの導入時に 化学的完全性を維持しながら、すべてのターゲット化合物を気化させる ことができました。100 mL/min の高速ベント流量は溶媒除去を実現し てピーク形状を向上させます。ACN の注入流が多い場合にはピーク形 状が歪むこともあります。また、ポストランでは、注入口をさらに 310 ℃ に加熱し、バックフラッシュによって注入口に残っている可能性のあるマト リックス残留物をすべてベイクアウトします。これにより、システムのメン テナンスフリーオペレーションが増加します。

AP の使用は、各注入時に GC システムに不活性を提供しました。この結果、耐久性が向上、つまり分析対象成分のピークの強度や形状およびリテンションタイムで長期間の再現性が得られました。さらに、AP の使用は、マトリックス由来のレスポンス増強効果とマトリックス由来のレスポンス 減弱効果の両方の均衡化に役立ちました。<sup>16</sup>

注入量 2 µL での溶媒ベント注入、Ultra Inert 2 mm ディンプルライナ (アジレント部品番号 5190-2297)、および AP の使用の組み合わせに より、課題の多い農薬に対してさえ高い感度を得ることができました。 例えば、トルクロホスメチルでは、溶媒中のコールドスプリットレスモード での 1 µL 注入と、QuEChERS 抽出と AP を使用した溶媒ベントモード での 2 µL 注入を比較すると、レスポンスは 22 倍に向上しました。2 mm ディンプルライナを使用して QuEChERS 抽出と AP を使用した溶媒ベン トモードでの最適化された 2 µL 注入と、1 µL 注入量のコールドスプリッ トレス注入を比較した場合は、203 種類の化合物での平均レスポンスは 10.9 倍に向上しました。



図 4.10 m×10 m ミニボア構成を使用して 10 分メソッドで水素を用いて取り込んだ 103 種類の農薬混合物の MRM クロマトグラム

## 水素と使用する El イオン源の考慮点:イオン源内の反応を除去 して感度とスペクトル忠実度を維持

水素キャリアガスはクロマトグラフィーによる分離に利点をもたらすこと が見込まれます。しかし、質量分析計が使用される場合、水素は検出に おいて課題を提示することがあります。水素は不活性ではないため、EI イオン源内で水素還元の影響を受けやすい化合物と反応する可能性があ ります。イオン源由来の反応を除去しない EI イオン源が使用された場合、 次の状況を招く化学変化が起こります。

- ヘリウムと比較しての、水素によるスペクトルの変化
  - 化合物の同定に既存のスペクトルライブラリが使用不可
  - SIM イオンおよび MRM トランジションを含む以前に開発された
     取り込みメソッドでの水素との使用は一貫して不可
- 好ましくない反応および制御できない反応
  - イオン源内で反応が生じた場合の定量の精度と正確さの損失の 可能性
  - 検量線の直線性が受ける影響
- 水素による潜在的な反応性があるかについて各化合物の確認が必要

MRM データ取り込みモードで GC/TQ を使用する場合、イオン源内の好ま しくない反応を最小に抑えるかまたは除去することが重要です。なぜなら、 水素によってスペクトル内で消えるイオンおよびアバンダンスが増加する イオンは MRM トランジションでプリカーサイオンとして使用すべきでない ためです。イオンの減少は、実質的な感度の犠牲を招きます。新たに形 成されたイオンは、イオン源内で生じる制御できない化学反応の産物で、 その割合は濃度に依存します。このため、このようなイオンは定量で使用 すべきではりません。つまり、ヘリウムで開発され、データベースで利用 可能な MRM を、水素と反応する化合物に対して使用することはできま せん。イオン源内で反応する化合物に対して適切なプリカーサを見つける ことは、イオン源内の反応を予測したり制御したりできないため、きわめて 困難です。 このような理由から、水素を使用する場合に好ましくないイオン源内の反応を最小に抑え回避するには、HydroInert および HES などのイオン源反応が低減または除去された EI イオン源を使用することが重要です。

水素キャリアガスによって、標準 EI イオン源の感度が2~5倍低下する ことは一般的に知られており予想されることです。<sup>25</sup>感度の低下は、信 号の低減とノイズの増加が組み合わせられたもので、EI イオン源内で水 素と反応することのない化合物に対してさえ予想されます。

例えば、水素キャリアガスで質量スペクトルが変化しないことが明示する ように、クロルピリホスメチルが標準 El イオン源内で水素と明白な反応を 起こすことはありません。 図 5A および 5B は、3 mm エクストラクタレンズ を取り付けた標準的な Inert Plus Extractor El イオン源を使用し、クロル ピリホスメチルをヘリウムおよび水素を用いて取り込んだ質量スペクトルを 示しています。両方のケースで、スペクトルはミラープロットで示される ライブラリスペクトルと大部分が類似し、適切なライブラリー致スコアを もたらしました。図 5C は、ヘリウム(上段)および水素で取り込んだクロ ルピリホスメチルの定量と定性の MRM トランジションを示しています。 7000E GC/TQ では、従来の El イオン源と HydroInert El イオン源のど ちらを使用した場合も、ホウレンソウ抽出液中の 5 ppb という高い信頼 性でクロルピリホスメチルを検出できます。S/N 比の点から観察された 感度は、ヘリウムを使用した場合に観察された感度と比べて、わずかに 低下しているものの同等です。7010C GC/TQ での検出限界は、7000E での検出限界よりも低く、ヘリウムおよび水素のどちらを用いた場合でも 0.5 ppb でクロルピリホスメチルを検出できました。すべての試験対象の MS El イオン源で水素を使用した場合、検出下限近くでは S/N 比の低下 が観察されましたが、より高い濃度では明白ではありませんでした。HES では、クロルピリホスメチルに関して感度のわずかな低下が 0.5 ppb で 示されました(図 5C)。他の化合物についても同様の性能が示され、水 素でのスペクトルはヘリウムでのスペクトルと似ていました。

要約すると、標準 EI イオン源内で水素と反応しなかった化合物は水素を 用いて検出することができました。検出限界近くの低いレベルで、水素を 使用した場合の S/N 比の低下は、ヘリウムを使用した場合の 2 ~ 5 倍 でした。7010 GC/TQ に HES を装備すると 7000E GC/TQ よりも感度 が高くなりました。



図 5. 標準 El イオン源、HydroInert、および HES を使用し、ヘリウムおよび水素で取り込んだ、クロルピリホスメチルの質量スペクトルと MRM クロマトグラム

クロルピリホスメチルとは異なり、水素キャリアガスと反応し影響を受け やすい化合物の定量は、従来の EI イオン源を用いると損なわれます。 例えば、テクナゼンは、261 m/z、231 m/z、215 m/z、203 m/z、161 m/z でのイオン比の変化(図 6B を 図 6A と比較)および 59 という低いライ ブラリー致スコアで明示されるように、従来の EI イオン源内で水素化さ れます。ニトロ化合物は、熱、水素、および金属表面が存在する場合に 水素化されやすいことが知られており、これらのすべての要素が標準 EI イオン源内には存在しています。大量の 231 m/z と少量の 261 m/z が 存在し、従来の EI イオン源内でテクナゼンからテトラクロロアニリンへの 変換があったことを示しています。テトラクロロアニリンからは十分に離 れたテクナゼンのリテンションタイムで質量スペクトルが観察されている ことから、この変換がイオン源内で起こったことが確認されます。イオン 源内での変換についての詳細は、HydroInert イオン源の技術概要に記 載されています。<sup>26</sup> ヘリウムと比較して水素をキャリアガスとして標準 EI イオン源と使用した場合は、261 m/z、259 m/z、215 m/z は結果として 100 倍感度が減少します。図 6E は、標準 EI イオン源を使用した場合に 水素でテクナゼンを検出できる最低濃度が 50 ppb であったことを示して います。標準 EI イオン源を使用した場合は、大幅な感度の低下により、 デフォルト MRL の10 ppb でテクナゼンを分析することは不可能です。

標準 EI イオン源と違い、HydroInert および HES イオン源ではイオン 源での反応が低減するかまたは除去されるため、水素による好ましくない イオン源内の反応を最小に抑えまたは防ぐことができます。このことは、 HydroInert (図 6C) および HES (図 6D) イオン源を使用して水素で観 察されたスペクトルと、ヘリウムで取り込まれたライブラリスペクトルが優 れた一致を示し、それぞれ 94 および 93 の高いライブラリー致スコアを もたらしたことによって裏付けされます。元の質量スペクトルを保持する 性能により、ヘリウムの場合と同じ MRM トランジションを使用できます。 水素での感度は、HydroInert を使用した場合はホウレンソウ QuEChERS 抽出液中で 0.5 ppb のテクナゼンを検出するのに十分でした。HES では 0.1 ppb を検出できました (図 6E)。



図 6. 標準 El イオン源、HydroInert、および HES を使用し、ヘリウムおよび水素で取り込んだ、テクナゼンの質量スペクトルと MRM クロマトグラム

今回の調査では、さまざまな El イオン源の構成を評価しました。標準 Inert Plus Extractor El イオン源で、オプションの直径がより大きいエクス トラクタレンズ (6 および 9 mm)を使用する場合は、HydroInert イオン 源で明白に示された利点を提供しないことが分かりました。HydroInert 用のレンズのポートフォリオの中で、デフォルトの 9 mm レンズは、3 および 6 mm HydroInert レンズと比べるとスペクトル忠実度および感度 の点で、水素キャリアガスで最高の性能を提供することが示されました。 HES では、イオン源の調整は不要です。

水素キャリアガスの使用時のイオン源内の反応の防止を主因として、 HydroInert と HES の両方が GC/TQ による適切な農薬分析の能力を 示しました。HydroInert イオン源は、標準 EI イオン源よりもより不活性 な材料から製造されており、水素キャリアガスで機能するように特別に 開発されました。HydroInert は 7000E GC/TQ で使用でき、7000C、 D、および E GC/TQ の交換用イオン源としても購入できます。技術概要 『HydroInert イオン源を組み合わせた Agilent イナートプラス GC/MS システムの概要』<sup>26</sup> で説明しているように HydroInert はヘリウムキャリア ガスで使用すべきではありません。HES イオン源は、イオン源内の反応 を HydroInert と同様に最小に抑えることができることが分かりました。 しかし、Inert Plus エクストラクタイオン源のデザインとは異なり、標準 HES は GC/TQ で水素を用いて使用でき、不活性の利点を提供し、スペ クトル忠実度を維持し、水素キャリアガスで最高の感度を実現できます。

従来の EI イオン源が使用される場合にテクナゼンのような水素と化学反応を起こす化合物は、低いライブラリー致スコアで示されるスペクトル忠実度の損失によって容易に特定できます。表2に、水素と標準イオン源によってスペクトルが目立って変形した15種類の化合物のリストを表示しています。これらの化合物は、水素化、脱ハロゲン化水素、脱ハロゲン 化、二重結合の還元、およびその他の好ましくないイオン源内反応を起こす多様な官能基を特徴としています。これらの化合物のライブラリー致スコアは、キャリアガスとして水素を使用した場合に、ヘリウムに比べて標準イオン源で大幅に低くなります。これは表2に、黄色の影で表しています。これらの化合物のスペクトルは、HydroInert および HES イオン源の使用時には回復しました。回復したスペクトルでは、まず、ヘリウムで 開発された MRM トランジションを使用でき、次に感度の低下が検出限 界に近いレベルで 2 ~ 5 倍を超えて低下しないように感度が維持されま した。注目すべきは、水素と反応しない化合物と同様に、水素還元を起こ す化合物に対する感度の低下は検出限界に近い低い濃度で最も明白で あったことです。付録の図 1 に、ヘリウムおよび水素を用いて検出限界で 取り込まれた、イオン源内反応の影響を受けやすい化合物の MRM クロマ トグラムの比較を示します。付録の図 1 に表示された評価対象のイオン 源は、3 mm レンズを取り付けた標準 Inert Plus Extractor El イオン源、 HydroInert、および HES で水素を使用したもの、標準 El および HES でヘリウムを使用したものです。付録の図 1 では、包括的に比較して次 のことを明らかにしています。

- 水素との反応の影響を受けやすい化合物に、標準 El イオン源と
   水素を用いた場合の大幅な感度の損失
- HydroInert および HES での水素の使用を標準 EI イオン源と比べた時の感度の回復
- 標準 EI イオン源とヘリウムから HydroInert イオン源と水素へ、 および HES イオン源とヘリウムから HES イオン源と水素へ 移行した場合の感度の比較
- 水素と使用したときの HydroInert と HES の感度の比較

HydroInert および HES で得られた水素で質量スペクトルを維持すること の利点は、水素との反応の影響を最も受けやすい化合物の大部分に対して 1 ppb 未満の MDL レベルをもたらしました。表 2 に、HydroInert を装備 した 7000E GC/TQ および HES を装備した 7010C で得られた、これらの 化合物の MDL を示します。MDL 測定には、プロチオホスとプロフェノ ホス以外のすべての化合物について 1 ppb (w/v)のマトリックス適合 標準を使用しました。プロチオホスとプロフェノホスには 5 ppb (w/v)の マトリックス適合標準を使用しました。HES の使用により、HydroInert よりも低い MDL を得ることができました。HES で得られたより高い感度は、 付録の図 1 にも示されています。水素との反応の影響を最も受けやすい 化合物でさえ、HES を用いてホウレンソウ抽出液中で 0.1 ppb という低い 濃度を検出できました。 **表 2.** GC/TQ をスキャンデータ取り込みモードでオペレーションしてキャリアガスとしてヘリウムと水素を用いて得られた、水素との反応の 影響を最も受けやすい農薬に対するライブラリー致スコア(LMS)。HydroInert および HES を dMRM モードで使用して水素を用いて 得られたメソッド検出限界(MDL)。

			スキャン <b>M</b>		メソッド検出下限(ppb)			
		ヘリウムキャ	<b>,</b> リアガス	水素	<b>ミキャリアガス</b>		水素キャリ	「アガス
化合物	リテンション タイム(分)	Agilent 7000E、標準 El イオン源	Agilent 7010C、 HES	Agilent 7000E、 標準 El イオン源	Agilent 7000E、 HydroInert	Agilent 7010C、 HES	Agilent 7000E、 Hydrolnert	Agilent 7010C、 HES
テクナゼン	6.915	82	84	59	94	93	0.49	0.24
α-BHC (ベンゼンヘキサクロリド)	7.623	98	98	81	93	96	0.69	0.20
ジクロラン	7.783	89	93	67	90	89	1.00	0.31
β-ΒΗC	8.019	97	97	77	92	96	0.68	0.24
γ-BHC(リンデン、γ HCH)	8.133	80	82	73	69*	91	0.95	0.19
ペンタクロロニトロベンゼン	8.212	91	93	67	91	95	0.31	0.38
δ-ΒΗC	8.502	90	94	74	87	94	0.74	0.31
ヘプタクロル	9.328	91	88	74	87	93	0.74	0.29
マラチオン	9.742	90	90	56	84	76	0.65	0.44
ブロモホスエチル	11.037	93	90	62	87	92	0.63	0.26
プロチオホス	11.510	95	94	65	92	91	2.52	1.02
プロフェノホス	11.561	91	87	66	90	85	3.48	2.27
スルプロホス	12.666	98	88	61	87	91	0.87	0.39
テブコナゾール	13.292	93	92	66	89	76	0.58	0.30
ピペロニルブトキシド	13.402	92	94	68	92	79	0.84	0.59

\*リンデンとテルブホスが完全に共溶出(<1スキャン間隔)した結果、LMS が低くなりました。

## キャリブレーション性能

HydroInert イオン源と HES イオン源の両方で、SANTE 11312/2021 に 概説されている分析メソッドの評価および性能基準に従って、開発された メソッドのキャリブレーション性能を評価しました。<sup>12</sup> 該当領域の検量線 を使用してキャリブレーション標準の実際の濃度と逆算された濃度との 偏差が ± 20 % を超えないように、マルチレベルキャリブレーションを使 用しました。 別の文献には<sup>27, 28</sup> 相関係数 R<sup>2</sup> そのものがキャリブレーション精度の一貫 性のない尺度である可能性が示されています。代わりに、残差は各キャリ ブレーション点で、式 2 に示すように定義されたパーセント相対標準誤差 (%RSE)を使用して特性を明らかにすることができます。

%RSE = 100 × 
$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{\left[\frac{x_{i}^{'} - x_{i}}{x_{i}}\right]^{2}}{n - p}}$$

式 2.

ここで、Xi は各キャリブレーション標準の実際の濃度、

x'iは各キャリブレーション標準の測定した濃度、

X'<sub>i-Xi</sub> は各キャリブレーション点に対して計算された濃度の相対誤差、

 $X_i$  n は検量線で使用されたキャリブレーション点の数

(n – p) は自由度、

p は検量線のタイプによって決められます。一次方程式の場合は p = 2、 二次方程式の場合は p = 3 です。

評価した 203 種類の化合物に対して、HydroInert および HES を用いて 評価した化合物のそれぞれ 94%と96%に対応する190種類および 194 種類の化合物で、キャリブレーション RSE 値は ≤ 20 でした。 キャリブ レーション標準の逆算された濃度の精度と RSE 値によって、直線近似ま たは二次曲線近似の選択が導かれます。 例えば、テクナゼンは、標準 El イオン源ではイオン源内反応によって深刻な影響を受ける可能性のある 化合物ですが、HydroInert を装備した7000E GC/TQ を使用し、ホウレ ンソウ QuEChERS 抽出液中で 0.5 ~ 5,000 ppb の広い全キャリブレー ション範囲において直線近似を用い、RSE 値 12.8 の高い精度で定量さ れました (図 7A)。HES を装備した 7010C GC/TQ を使用すると、より 低い濃度でより高い感度をもたらし、0.1 ~ 1,000 ppb の範囲では二次 曲線近似を用いて RSE 値 14.4 (図 7B) で、あるいは 0.1 ~ 250 ppb の範囲では直線近似を用いて RSE 値 16.6 での定量を実現しました。 MRL は、農薬によって、また食品によって、濃度が大きく異なる可能性が あるため、今回の調査で報告したキャリブレーション範囲(付録の表1 および 2) は最大濃度範囲をカバーできるように選択しました。より広い キャリブレーション範囲を含むことで、ターゲット化合物の MRL が数倍 変わる場合でもサンプルを再注入する必要を最小に抑えることができま す。キャリブレーションの直線性を優先する場合は、前述のテクナゼンの ように、より狭い濃度範囲を検討します。

Hydrolnert および HES と水素キャリアガスを使用した定量では、評価 した農薬の5%未満(それぞれ11種類および9種類の化合物)で問 題が生じました。これらの化合物は、付録の表1および表2で該当せず (N/A)と示されています。これらの化合物の中には、クロロタロニル、 ジクロフルアニド、トリルフルアニド、アレトリン、キャプタン、ホルペット、 カプタホール、フェナミホス、イプロジオン、トリフルミゾール、アセキノシル、 およびフルバリネートタウーが含まれています。信号が不十分またはマト リックス干渉のいずれかが原因で定量できませんでした。水素キャリアガス を使用してホウレンソウマトリックス中のこれらの化合物を定量するには、 共溶出するマトリックス干渉などを除去することを目的としたサンプル前 処理などの、その他のメソッド最適化が必要となることがあります。別の アプリケーションノートでは、GC/MS/MSとヘリウムキャリアガス<sup>11</sup>また は LC/MS/MS<sup>29</sup>のいずれかを使用してこれらの農薬を定量するために 適した条件を紹介しています。

7000E および 7010C GC/TQ で評価した化合物のキャリブレーション性 能を、図 8 にまとめています。キャリブレーション範囲、キャリブレーショ ン式のタイプ、相関係数、RSE 値を含む詳細は、付録の表 1 および表 2 で提供しています。92 % 以上の化合物を、デフォルト MRL に相当する 10 ppb 以下で定量できました。このことから、開発されたメソッドは、色 素のあるホウレンソウマトリックス中の MRL レベルで評価される農薬の 分析に適しています。







図 8. Agilent 8890/7000E および 8890/7010C GC/TQ と水素キャリアガスを用いた、ホウレンソウ中の GC で検査できる 203 種類の農薬のキャリプレーション性能のサマリ

#### マトリックス由来の干渉とイオン源内負荷の影響

フルスキャンデータ取り込みモードでサンプルを評価することにより、イオ ン源内のマトリックス負荷を容易に評価できます。このプラクティスは、該 当するアプリケーションノートに紹介されている農薬分析で最大限の性能 を引き出すための 5 つの秘策の中にあります。<sup>11</sup> ヘリウムまたは水素の どちらを使用する場合も、すべての MS イオン源に、どの時点であっても、 最適な性能を維持するための物質の量の限度があります。イオン源のマト リックス負荷が過剰になると、分析の定量精度が著しく損なわれる可能性 があります。このような状況を防ぐため、フルスキャンモードでマトリックス を分析し、トータルイオンクロマトグラム (TIC)を評価し、最適な GC/TQ 性能を保つことが不可欠です。ゲインを 1 に設定してフルスキャンデータ 取り込みモードでデータを取り込む場合、ターゲットが溶出する領域に対 して、ベースピーククロマトグラム (BPC) の最大量を確実に 7 × 10<sup>7</sup> カウント以下にすることを推奨します。図 9 に、ホウレンソウおよびカイ エンペッパーの QuEChERS 抽出物の比較を示します。カイエンペッパーの サンプルの特徴は、ホウレンソウと比べてマトリックスバックグラウンドが 高く、特に 11 ~ 14 分の間に溶出することです。

図 9B は、ホウレンソウ抽出物とカイエンペッパー抽出物中の 0.5 ppb の テクナゼンとフルトラニルの 2 種類の農薬を、7010C GC/TQ を用いて定 量する例を示しています。テクナゼンは、水素と反応する傾向がありますが、 抽出物中 0.5 ppb で安定した測定可能なレスポンスを示しました。6.91 分 に溶出し、いくつかのマトリックス成分と共溶出しました。フルトラニルは 11.42 分に、つまりマトリックス由来の多くのバックグラウンドがカイエン ペッパー抽出物中に観察されたときのクロマトグラムの部分で溶出しまし た。結果的に、選択的な MRM データ取り込みモードでさえも、カイエン ペッパー抽出物中の 0.5 ppb のフルトラニルの場合、3 つのイオンのうち 2 つに検出可能な干渉がありました。マトリックスバックグラウンドを低く するために使用できるいくつかの実践として、適切なサンプルクリーンアッ プ、サンプル希釈、より少ない注入量があります。多くの場合、後者の2つ のアプローチを用いると、特に HES 搭載の 7010C GC/TQ システムでは、 定量下限(LOQ)が改善されます。



図 9. ホウレンソウおよびカイエンペッパーの QuEChERS 抽出物およびアセトニトリルブランクのスキャントータルイオンクロマトグラム(A)。Agilent 7010C GC/TQ と水素 キャリアガスで取り込んだホウレンソウおよびカイエンペッパー抽出物中の 0.5 ppb のテクナゼンとフルトラニルの MRM クロマトグラム(B)

## ダイナミック MRM/スキャンモード:信頼性が向上した 高感度定量測定

7000E および 7010C GC/TQ で使用可能な同時 dMRM/スキャン機 能は、アプリケーションノート 5994-4966EN で解説されている従来の dMRM 分析に匹敵するメソッドの感度とダイナミックレンジを維持しなが ら、未知化合物の同定およびレトロスペクティブ分析を可能にします。<sup>30</sup> フルスキャンデータは、スペクトルのデコンボリューションおよび NISTな どの GC/MS スペクトルライブラリを用いた成分検索により、化合物スク リーニングの実行を可能にします。この機能はレトロスペクティブ分析に とって重要で、サンプル再分析の必要がなくなります。

HydroInert と HES によって提供されるスペクトル忠実度を維持する利 点により、スペクトル照合をベースとした化合物の同定およびその同定の 確認が可能になりました。図 10A に、農薬混合物が 500 ppb でスパイ クされたホウレンソウ抽出液を、HydroInert を装備した 7000E GC/TQ で水素キャリアガスを用いてスクリーニングした結果を示します。表 2 に 示した水素による還元の影響を受けやすい化合物が、図 10A に示した サンプル中に同定されたヒットの中に含まれていました。成分の表に示す ように、プロチオホス (LMS 83)、スルプロホス (LMS 80)、テブコナゾー ル (LMS 83)、およびテクナゼン (LMS 82) があります。テクナゼンの LMS は 82 で、観測されたリテンションタイムとスペクトルライブラリで提 示されたリテンションタイムとの差は-0.016 分でした。図 10A の右下は、 MassHunter Unknowns Analysis にヒットについて表示されたスペクトル 情報です。生の質量スペクトルが右下に表示されており、ミラープロット により、デコンボリュートされた質量スペクトルがライブラリスペクトルと 比較されています。観察されたスペクトル中の 261 m/z、215 m/z、および 203 m/z の間の比は、これらのイオンがリファレンスライブラリスペクトル に表示される様子と類似しており、テクナゼンが HydroInert EI イオン源 を装備した 7000E GC/TQ 内で化学変換を受けていないことを確認でき ます。

図 10B に、7010C GC/TQ を用いて dMRM/スキャンモードで取り込んだ テクナゼンのデコンボリュートした質量スペクトルを示します。7000E と HydroInert でスクリーニングしたときと同様に、テクナゼンのインタクト なスペクトルが保持され、92 の高い LMS が得られました。

同時 dMRM/スキャン機能がもたらす利点は、スクリーニングと同時に ターゲットを定量できることです。図 10C および 10D は、水素キャリア ガスを使用した同時 dMRM/スキャンで動作する 7000E および 7010C を用いて取り込まれた、ホウレンソウ抽出液中の 10 ppb テクナゼンの MRM クロマトグラムを示しています。両方の場合で、計算された濃度で 9.20 ppb および 10.03 ppb となる高い精度の定量が達成されました。



図 10. 同時 dMRM/スキャンでの分析: HydroInert イオン源(A)および HES イオン源(B)で分析されたホウレンソウ QuEChERS 抽出液中の 500 ppb のテクナゼン、 HydroInert (C) および HES (D) での 10 ppb の MRM クロマトグラム

## 結論

本アプリケーションノートは、MRL を満たす感度を維持しながらも、 GC/MS/MS と水素キャリアガスを組み合わせて使用する農薬分析のため の重要な戦略を提示しています。最適化されたメソッドには、ミニボアの 20 m × 20 m (0.18 mm × 0.18 µm) カラム構成、2 mm ディンプル ライナによる溶媒ベント注入モード、アナライトプロテクタントの追加、 および水素を使用できる EI イオン源、すなわち Agilent HydroInert イオン 源および Agilent 超高感度イオン源(HES)が含まれています。水素を 用いて最適化されたセットアップでは、クロマトグラフィー分離能が向上し、 リテンションタイムはヘリウムの場合と正確に一致しました。HydroInert および HES イオン源は、好ましくない反応を最小限に抑制、あるいは防ぐ ことによって、イオン源内で水素と非常に反応しやすい化合物に対しても 最高の感度を提供し、スペクトル忠実度を維持することが示されました。 この結果、ヘリウムと同じリテンションタイムで溶出するターゲットとコリ ジョンエネルギーが同じ、同一の MRM トランジションを水素キャリアガス で使用でき、ヘリウムから水素への移行を簡素化することができました。

提示したメソッドでは、Agilent 8890/7000E および 8890/7010C GC/ TQ システムを使用して、それぞれ 92 % および 93 % のホウレンソウ中の 10 ppb 以下のターゲット農薬を水素を用いて定量できました。この結果 を、Agilent 8890/7000E GC/TQ システムを使用して、98.5 % をヘリウ ムで定量した場合と比較しました。残りの化合物は、LC/MS/MS を使用 して適切に分析できました。HES を使用しより高い感度で ppb 未満のレ ベルの検出限界を達成しました。メソッドは、7000E および 7010C GC/ TQ システムの両方を用いて、広いキャリブレーション範囲にわたって高 精度な定量を示しました。最後に、高精度な定量およびスペクトルの照 合に基づいた信頼できる化合物同定のための、同時ダイナミック MRM/ フルスキャンデータ取り込みモードが実証されました。

# 参考文献

- Agilent El GC/MS Instrument Helium to Hydrogen Carrier Gas Conversion, Agilent Technologies user guide, publication number 5994-2312EN, 2020.
- Korytár, P. et al. Practical Fast Gas Chromatography: Methods, Instrumentation and Applications. TRAC 2002, 21(9–10), 558–572. DOI: 10.1016/S0165-9936(02)00811-7.
- Henry, A. S. 水素キャリアガスと Agilent HydroInert イオン源を 用いたガスクロマトグラフィー /質量分析による半揮発性有機化合 物の分析, アジレント・テクノロジー、アプリケーションノート、資料 番号 5994-4890JAJP, 2022.
- Henry, A. S. 水素キャリアガスと HydroInert イオン源を用いたガス クロマトグラフィー /トリプル四重極質量分析計(GC/MS/MS)に よる半揮発性有機化合物の分析, アジレント・テクノロジー、アプリ ケーションノート、資料番号 5994-4891 JAJP, 2022.
- Quimby, B. D.; Andrianova, A. A. 水素キャリアガスと HydroInert イオン源を用いたヘッドスペース GC/MSD による飲料水中の揮発 性有機化合物の分析, アジレント・テクノロジー、アプリケーション ノート、資料番号 5994-4963JAJP, 2022.
- Quimby, B. D.; Haddad, S.; Andrianova, A. A. 水素キャリアガスおよび Agilent HydroInert イオン源を用いた GC/MS による PAH の分析, アジレント・テクノロジー、アプリケーションノート、資料番号5994-5711JAJP, 2023.
- Haddad, S.; Quimby, B. D.; Andrianova, A. A. 水素キャリアガスを 用いたPAH の GC/MS/MS 分析一分析困難な土壌マトリックスで の Agilent HydroInert イオン源の利用, アジレント・テクノロジー、 アプリケーションノート、資料番号 5994-5776JAJP, 2023.
- Westland, J.; Zhao, L. 乳児用調製粉乳中の多環芳香族炭化水素の抽出と分析-水素をキャリアガスに使用した GC/MS と Agilent Captiva EMR-Lipid カートリッジによる分析, アジレント・テクノロ ジー、アプリケーションノート、資料番号 5994-5560JAJP, 2022.
- Godina, L. 水素キャリアガスと Agilent HydroInert イオン源を用いた GC/MS による香料と香気成分の分析, アジレント・テクノロジー、 アプリケーションノート、資料番号 5994-6015JAJP, 2023.
- Miles, L. et al.水素キャリアガスと Agilent HydroInert イオン源を 用いた EPA TO-15 分析, アジレント・テクノロジー、アプリケーショ ンノート、資料番号 5994-5359JAJP, 2022.

- Andrianova, A. A.; Zhao, L. 最大限の性能を引き出すための5つの 秘策 - GC/MS/MS を用いた食品中残留農薬多成分一斉分析, アジレント・テクノロジー、アプリケーションノート、資料番号 5994-4965JAJP, **2022**.
- Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed. SANTE 11312/2021, 2021.
- Blumberg, L. M. Method Translation in Gas Chromatography. US Patent US6634211B1. 2002.
- Blumberg, L. M.; Klee, M. S. Method Translation and Retention Time Locking in Partition GC. Anal.Chem. **1998**, 70(18), 3828–3839.
- 15. Agilent GC Calculators and Method Translation Software. Tolls Available for download from: https://www.agilent.com/ en/support/gas-chromatography/gccalculators
- 16. GC/MS/MS Pesticide Residue Analysis. A Reference Guide. Agilent Technologies.
- Maštovská, K.; Lehotay, S. J.; Anastassiades, M. Combination of Analyte Protectants to Overcome Matrix Effects in Routine GC Analysis of Pesticide Residues in Food Matrixes. Anal. Chem. 2005, 77, 8129–8137
- Westland, J. Advantages of Reversed Sandwich Injection for Pesticide Residue Analysis. Agilent Technologies application note, publication number 5991-7973EN, **2017**.
- Andrianova, A.; Westland, J. Pesticide Analysis in Tomatoes by AOAC 2007.1 QuECHERS Methodology. Agilent Technologies application note, publication number 5991-4384EN, **2021**.
- Wells, G.; Prest, H.; Charles W. R. IV. Signal, Noise, and Detection Limits in Mass Spectrometry. Agilent Technologies application note, publication number 5990-7651EN, 2011, 2021, 2023.
- Official Journal of the European Communities; Commission Decision of 12 August **2002**; Implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results.
- 22. U.S. EPA Title 40: Protection of Environment; Part 136

  Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis of
  Pollutants; Appendix B to Part 136 Definition and Procedure
  for the Determination of the Method Detection Limit –
  Revision 1.11.
- Andrianova, A. A.; Quimby, B. D.; Zhao, L. GC/MS/MSを用いた ホウレンソウ中の残留農薬多成分一斉分析 - 10 分間の高速分析 -, アジレント・テクノロジー、アプリケーションノート、資料番号 5991-4967JAJP, 2022.

- Zrostlikova, J.; et al. Performance of programmed temperature vaporizer, pulsed splitless and on-column injection techniques in analysis of pesticide residues in plant matrices. J. Chromatogr. A **2001**, *937*, 73-86.
- Eren, K. J. M.; Prest, H. F.; Amirav, A. Nitrogen and Hydrogen as Carrier and Make-up Gases for GC-MS with Cold El. J. Mass Spectrom. 2022 May; 57(5), e4830.
- HydroInert イオン源を組み合わせた Agilent イナートプラス GC/MS システムの概要技術概要、資料番号 5994-4889JAJP, 2022.
- 27. Burrows, R. Calibration What Changed, Why, and What's Next? Eurofins. https://cdn.fs.pathlms.com/0vluZeSqQruQV0 1qn4pZ?cache=true&dl=true Accessed on May 19th, **2023**.
- Hoisington, J. More Than You Ever Wanted to Know About Calibrations, Part 4 – Calibration Acceptance. Restek ChromaBLOGraphy, February 2, **2023**. https://www.restek. com/en/chromablography/chromablography/more-than-youever-wanted-to-know-about-calibrations-part-4--calibrationacceptance/
- Kornas, P.; Chadha, M. Quantitation of 764 Pesticide Residues in Tomato by LC/MS according to SANTE 11312/2021 Guidelines. Agilent Technologies application note, 5994-5847EN, **2023**.
- Andrianova, A. A.; Quimby, B. D.; Zhao, L. ダイナミック MRM/ スキャンモード:トリプル四重極 GC/MS (GC/TQ) による複雑な 食品の高感度定量の信頼性向上、アジレント・テクノロジーのアプリ ケーションノート: 5994-4966 JAJP, 2022.

# 付録

付録の図 1. Agilent 7000E および Agilent 7010C GC/TQ を使用し、ヘリウムと水素キャリアガスを用いて最適化された注入条件(2 μL、溶媒ベント、分析対象物保護溶液) 下で取り込まれた、ホウレンソウ QuEChERS 抽出液中の水素との反応の影響を受けやすい農薬の MRM クロマトグラム。比較のために同じように前処理されたサンプルを使用 しました。黒色のトレースは定量 MRM トランジションに相当します。定性 MRM トランジションは青色と緑色です。次のページに続く。









**付録の表 1.** HydroInert を装備した Agilent 7000E GC/TQ で水素キャリアガスを用いて得られた、ホウレンソウ中の 203 種類の農薬に 対するキャリブレーション性能

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
アリドクロル	4.992	138.0 -> 96.0	1	5000	二次曲線	0.9997	10.6
ジクロロベンゾニトリル、2,6-	5.320	171.0 -> 100.0	0.1	5000	二次曲線	0.9992	17.1
ビフェニル	5.481	154.1 -> 153.1	0.1	5000	二次曲線	0.9992	12.8
メビンホス、E-	5.671	127.0 -> 109.0	1	1000	直線	0.9971	19.7
3,4-ジクロロアニリン	5.781	160.9 -> 99.0	0.1	5000	二次曲線	0.9995	19.3
ペブレート	5.842	128.0 -> 57.1	5	5000	二次曲線	0.9985	6.2
エトリジアゾール	5.871	211.1 -> 183.0	5	5000	二次曲線	0.9994	19.2
N-(2,4-ジメチルフェニル)ホルムアミド	6.073	120.0 -> 77.0	10	1000	二次曲線	0.9978	10.9
cis-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド	6.076	79.0 -> 77.0	10	5000	二次曲線	0.9957	17.9
メタクリホス	6.096	124.9 -> 47.1	1	5000	直線	0.9997	13.1
クロロネブ	6.179	191.0 -> 113.0	0.1	1000	二次曲線	0.9991	7.6
2-フェニルフェノール	6.299	169.1 -> 115.1	0.1	1000	二次曲線	0.9984	18.0
ペンタクロロベンゼン	6.378	249.9 -> 215.0	0.1	5000	二次曲線	0.9988	16.8
テクナゼン	6.915	214.9 -> 179.0	0.5	5000	直線	0.9994	12.8
プロパクロール	6.925	120.0 -> 77.1	5	5000	二次曲線	0.9995	14.6
ジフェニルアミン	6.991	169.0 -> 168.2	0.1	1000	二次曲線	0.9992	6.1
シクロエート	7.067	154.1 -> 72.1	0.5	1000	二次曲線	0.9989	19.8
2,3,5,6-テトラクロロアニリン	7.096	230.9 -> 159.9	0.5	5000	二次曲線	0.9939	16.7
クロルプロファム	7.142	127.0 -> 65.1	0.5	1000	二次曲線	0.9987	17.3
トリフルラリン	7.261	264.0 -> 160.1	0.5	5000	二次曲線	0.9990	17.1
エタルフルラリン	7.293	275.9 -> 202.1	1	1000	直線	0.9940	16.3
ベンフルラリン	7.295	292.0 -> 264.0	0.5	5000	二次曲線	0.9984	17.1
スルホテップ	7.394	237.8 -> 145.9	0.5	5000	直線	0.9996	15.3
ホレート	7.396	121.0 -> 47.0	1	5000	直線	0.9997	16.8
ジアレートI	7.499	234.1 -> 150.0	0.5	1000	二次曲線	0.9993	14.2
α-BHC(ベンゼンヘキサクロリド)	7.662	216.9 -> 181.0	1	5000	二次曲線	0.9997	12.4
ヘキサクロロベンゼン	7.789	283.8 -> 248.8	0.1	1000	二次曲線	0.9989	14.3
ジクロラン	7.836	124.1 -> 73.0	5	5000	二次曲線	0.9978	11.7
ペンタクロロアニソール	7.844	264.8 -> 236.8	0.1	5000	二次曲線	0.9985	15.8
アトラジン	7.943	214.9 -> 58.1	1	5000	二次曲線	0.9995	10.0
クロマゾン	8.010	125.0 -> 89.0	0.5	1000	二次曲線	0.9994	15.5
β-ΒΗC	8.099	218.9 -> 183.1	0.5	1000	二次曲線	0.9995	17.4
プロフルラリン	8.123	318.1 -> 199.1	5	5000	二次曲線	0.9972	15.7
γ-BHC (リンデン、γ-HCH)	8.169	218.9 -> 183.1	1	1000	二次曲線	0.9997	13.1
テルブホス	8.172	230.9 -> 129.0	1	1000	二次曲線	0.9999	11.2
テルブチラジン	8.173	172.9 -> 138.1	1	5000	二次曲線	0.9993	12.9
プロピザミド	8.218	173.0 -> 109.0	0.1	1000	二次曲線	0.9997	16.0
ペンタクロロニトロベンゼン	8.240	248.8 -> 213.8	1	5000	二次曲線	0.9987	13.6
ホノホス	8.267	246.1 -> 137.0	1	1000	二次曲線	0.9995	10.0
ペンタフルオロベンゾニトリル	8.285	274.9 -> 239.9	0.5	5000	二次曲線	0.9977	13.1
ダイアジノン	8.298	137.1 -> 84.0	1	1000	二次曲線	0.9995	11.0
ピリメタニル	8.320	198.0 -> 118.1	0.5	1000	二次曲線	0.9994	10.0
フルクロラリン	8.337	264.0 -> 160.0	10	1000	二次曲線	0.9929	17.9
テフルトリン	8.428	177.1 -> 87.0	0.5	1000	二次曲線	0.9997	15.3
ジスルホトン	8.440	88.0 -> 60.0	0.5	1000	直線	0.9990	13.0

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
イサゾホス	8.545	256.9 -> 162.0	5	5000	直線	0.9997	5.6
δ-BHC	8.571	217.0 -> 181.1	5	1000	二次曲線	0.9963	16.2
トリアラート	8.576	142.9 -> 83.0	0.5	5000	二次曲線	0.9966	14.6
ターバシル	8.579	160.0 -> 76.0	50	1000	二次曲線	0.9985	14.6
クロロタロニル	8.628	265.9 -> 230.9			N/A		
エンドスルファンエーテル	8.865	240.9 -> 205.9	0.1	5000	二次曲線	0.9932	16.2
アセトクロール	9.023	222.9 -> 132.2	5	5000	直線	0.9994	7.4
ジメタクロール	9.023	196.9 -> 148.2	1	5000	二次曲線	0.9997	11.7
プロパニル	9.026	161.0 -> 99.0	0.1	5000	二次曲線	0.9963	15.9
ペンタクロロアニリン	9.026	191.9 -> 82.9	10	1000	二次曲線	0.9959	14.8
トランスフルトリン	9.131	163.1 -> 143.1	0.1	5000	二次曲線	0.9971	13.6
ビンクロゾリン	9.145	187.0 -> 124.0	0.5	5000	二次曲線	0.9980	13.8
パラチオンメチル	9.163	262.9 -> 109.0	5	5000	二次曲線	0.9999	11.2
トルクロホスメチル	9.163	267.0 -> 93.0	1	5000	二次曲線	0.9991	12.7
クロルピリホスメチル	9.165	124.9 -> 47.0	1	5000	二次曲線	0.9998	12.2
アラクロール	9.281	188.1 -> 160.1	5	5000	直線	0.9989	6.7
ヘプタクロル	9.342	271.7 -> 236.9	0.1	1000	直線	0.9983	16.3
メタラキシル	9.367	234.0 -> 146.1	1	1000	直線	0.9990	10.7
プロピソクロール	9.368	162.0 -> 120.1	5	5000	直線	0.9991	5.1
ロンネル	9.402	125.0 -> 47.1	1	5000	二次曲線	0.9987	12.8
プロジアミン	9.581	275.1 -> 255.1	5	5000	二次曲線	0.9976	11.9
ピリミホスメチル	9.604	290.0 -> 125.0	0.5	1000	二次曲線	0.9999	15.0
フェニトロチオン	9.609	277.0 -> 260.1	5	5000	二次曲線	0.9999	8.3
リニュロン	9.680	187.1 -> 124.1	5	500	二次曲線	0.9931	12.0
マラチオン	9.763	157.8 -> 125.0	5	5000	二次曲線	0.9999	16.0
ペンタクロロチオアニソール	9.768	295.8 -> 245.8	1	5000	二次曲線	0.9961	10.0
ジクロフルアニド	9.784	123.0 -> 77.0			N/A		
メトラクロール	9.927	238.0 -> 162.2	0.1	1000	直線	0.9979	16.8
アルドリン	9.940	254.9 -> 220.0	1	1000	直線	0.9972	6.2
フェンチオン	9.950	278.0 -> 109.0	1	1000	直線	0.9980	9.5
アントラキノン	9.958	208.0 -> 152.2	0.5	1000	二次曲線	0.9987	14.1
クロルピリホス	9.975	196.9 -> 169.0	5	5000	二次曲線	0.9987	8.7
パラチオン	10.005	291.0 -> 109.0	5	5000	直線	0.9997	7.6
トリアジメホン	10.047	208.0 -> 111.0	0.5	1000	二次曲線	0.9991	6.2
ジクロロベンゾフェノン、4,4'-	10.065	139.0 -> 111.0	0.5	1000	二次曲線	0.9986	9.2
DCPA(ダクタール、クロルタールジメチル)	10.076	298.9 -> 221.0	1	1000	直線	0.9996	4.3
フェンソン	10.232	141.0 -> 77.1	0.5	1000	直線	0.9988	8.8
MGK-264	10.254	164.2 -> 67.1	10	1000	直線	0.9949	12.4
ブロモホス	10.304	330.9 -> 315.9	1	5000	二次曲線	0.9996	15.9
ピリミホスエチル	10.312	318.1 -> 166.1	1	1000	二次曲線	0.9996	4.4
ジフェナミド	10.334	239.0 -> 167.1	1	1000	直線	0.9979	7.9
イソプロパリン	10.363	280.1 -> 238.1	5	1000	直線	0.9993	7.7
イソドリン	10.461	193.0 -> 157.0	0.1	1000	直線	0.9977	14.7
シプロジニル	10.464	225.2 -> 224.3	1	1000	直線	0.9972	5.9
ペンジメタリン	10.546	251.8 -> 161.1	5	5000	二次曲線	0.9997	8.2
メタザクロル	10.572	209.0 -> 132.2	0.5	5000	二次曲線	0.9996	15.0
フィプロニル	10.591	350.8 -> 254.8	10	500	直線	0.9902	16.2

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
ペンコナゾール	10.610	248.0 -> 157.1	1	1000	直線	0.9967	7.9
クロゾリナート	10.613	186.0 -> 109.0	1	5000	二次曲線	0.9992	12.7
ヘプタクロル-exo-エポキシド	10.633	352.8 -> 262.9	1	1000	直線	0.9988	10.1
トリルフルアニド	10.662	238.0 -> 137.0			N/A		
アレトリン	10.670	91.0 -> 65.0			N/A		
クロルフェンビンホス	10.719	266.9 -> 159.0	0.5	5000	二次曲線	0.9997	14.5
ブロムフェンビンホスメチル	10.733	295.0 -> 108.9	10	1000	二次曲線	0.9995	6.6
キナルホス	10.768	146.0 -> 118.0	5	1000	直線	0.9995	4.0
キャプタン	10.772	149.0 -> 70.0			N/A		
トリフルミゾール	10.774	91.0 -> 65.0			N/A		
トリアジメノール	10.806	168.0 -> 70.0	1	1000	直線	0.9991	9.1
ホルペット	10.891	261.8 -> 130.1			N/A		
プロシミドン	10.894	282.8 -> 96.0	1	1000	直線	0.9988	13.7
クロルベンシド	10.941	125.0 -> 89.0	1	1000	直線	0.9981	10.0
テトラクロルビンホス	10.945	78.9 -> 47.0	10	5000	二次曲線	0.9973	16.2
ブロモホスエチル	11.051	358.7 -> 302.8	1	1000	直線	0.9980	9.2
クロルデン-trans	11.055	271.7 -> 236.9	0.1	5000	二次曲線	0.9990	11.2
DDE-o,p'	11.100	246.0 -> 176.2	0.5	1000	二次曲線	0.9993	9.6
パクロブトラゾール	11.155	125.1 -> 89.0	0.1	1000	直線	0.9983	14.2
エンドスルファン   (α異性体)	11.285	194.9 -> 125.0	5	5000	二次曲線	0.9989	10.9
クロルデン-cis	11.287	372.8 -> 265.9	1	5000	二次曲線	0.9992	8.6
フルトリアホール	11.386	123.1 -> 75.1	0.1	5000	二次曲線	0.9997	12.0
ノナクロル、trans-	11.400	271.8 -> 236.9	0.5	5000	二次曲線	0.9988	10.4
クロルフェンソン	11.416	175.0 -> 111.0	0.1	5000	二次曲線	0.9997	16.0
フェナミホス	11.457	154.0 -> 139.0	5	5000	二次曲線	0.9991	16.3
ブロムフェンビンホス	11.459	266.9 -> 159.1	1	1000	直線	0.9944	17.7
フルトラニル	11.475	173.0 -> 95.0	0.1	5000	二次曲線	0.9987	16.5
ヨードフェンホス	11.496	376.8 -> 361.8	5	5000	二次曲線	0.9997	14.2
プロチオホス	11.524	308.9 -> 238.9	1	1000	直線	0.9996	11.8
プロフェノホス	11.603	338.8 -> 268.7	5	1000	二次曲線	0.9947	15.7
プレチラクロール	11.630	262.0 -> 202.2	1	5000	二次曲線	0.9997	6.9
DDE-p,p'	11.653	246.1 -> 176.2	1	1000	二次曲線	0.9991	10.5
オキサジアゾン	11.685	174.9 -> 112.0	0.5	1000	二次曲線	0.9996	11.7
フルジオキソニル	11.704	248.0 -> 127.1	0.5	5000	二次曲線	0.9982	18.8
トリシクラゾール	11.750	189.0 -> 161.1	5	500	二次曲線	0.9963	18.1
ディルドリン	11.751	262.9 -> 193.0	1	5000	二次曲線	0.9996	13.5
オキシフルオルフェン	11.773	252.0 -> 146.0	1	5000	二次曲線	0.9957	18.6
DDD-0,p'	11.825	235.0 -> 165.1	0.1	1000	直線	0.9983	12.0
ミクロブタニル	11.853	179.0 -> 125.1	0.1	1000	直線	0.9991	11.1
フルシラゾール	11.886	233.0 -> 165.1	0.5	500	二次曲線	0.9990	16.1
ブピリメート	11.902	272.9 -> 193.1	1	1000	直線	0.9992	8.0
フルアジホップ-p-ブチル	12.035	281.9 -> 91.0	0.1	1000	二次曲線	0.9985	7.9
ニトロフェン	12.060	202.0 -> 139.1	1	5000	直線	0.9987	7.8
エチラン	12.080	223.1 -> 167.1	1	5000	二次曲線	0.9995	12.5
クロルフェナピル	12.105	247.1 -> 227.1	5	5000	二次曲線	0.9943	13.3
エンドリン	12.150	262.8 -> 193.0	1	5000	二次曲線	0.9997	10.7
クロロベンジレート	12.230	139.1 -> 111.0	0.1	1000	直線	0.9987	9.6

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
エンドスルファン II(β異性体)	12.321	206.9 -> 172.0	1	5000	二次曲線	0.9999	15.9
DDD-p,p'	12.419	237.0 -> 165.1	0.5	5000	二次曲線	0.9988	12.7
エチオン	12.471	230.9 -> 175.0	0.5	1000	直線	0.9974	15.1
DDT-o,p'	12.473	237.0 -> 165.2	1	5000	二次曲線	0.9998	14.5
クロルチオホス	12.520	324.8 -> 268.9	0.5	5000	二次曲線	0.9996	15.5
ノナクロル、cis-	12.529	408.8 -> 299.8	1	5000	二次曲線	0.9996	11.1
エンドリンアルデヒド	12.598	344.9 -> 244.9	5	250	二次曲線	0.9961	19.3
スルプロホス	12.685	140.0 -> 125.1	0.5	5000	二次曲線	0.9997	10.7
トリアゾホス	12.722	161.2 -> 134.2	10	5000	二次曲線	0.9995	12.0
カルボフェノチオン	12.872	153.0 -> 96.9	5	5000	二次曲線	0.9995	7.2
カルフェントラゾンエチル	12.876	329.9 -> 309.9	0.5	1000	直線	0.9981	16.2
メトキシクロルオレフィン	12.881	238.0 -> 195.1	0.5	5000	二次曲線	0.9995	20.0
エジフェンホス	12.966	172.9 -> 109.0	10	500	直線	0.9959	9.4
ノルフルラゾン	13.039	145.0 -> 75.0	1	1000	二次曲線	0.9964	12.1
DDT-p,p'	13.074	235.0 -> 165.2	5	5000	直線	0.9992	6.6
硫酸エンドスルファン	13.080	271.9 -> 237.0	5	1000	二次曲線	0.9992	11.2
レナシル	13.092	153.1 -> 136.1	0.5	500	直線	0.9903	14.3
メトキシクロル、o,p'-	13.247	227.1 -> 121.1	0.1	5000	二次曲線	0.9987	17.6
ヘキサジノン	13.309	171.0 -> 71.1	1	500	二次曲線	0.9970	10.0
テブコナゾール	13.352	250.0 -> 125.0	0.5	1000	二次曲線	0.9986	9.6
ピペロニルブトキシド	13.424	176.1 -> 103.1	0.5	1000	二次曲線	0.9989	12.2
プロパルギット	13.425	135.0 -> 77.1	10	5000	二次曲線	0.9986	17.4
カプタホール	13.428	150.0 -> 79.0			N/A		
レスメトリン	13.448	171.0 -> 128.0	5	1000	直線	0.9912	18.6
ニトラリン	13.606	315.9 -> 274.0	100	5000	二次曲線	0.9992	69.8
イプロジオン	13.772	313.8 -> 55.9			N/A		
テトラメトリンI	13.860	164.0 -> 107.1	5	1000	二次曲線	0.9992	12.3
ピリダフェンチオン	13.874	340.0 -> 199.0	5	5000	二次曲線	0.9999	10.1
エンドリンケトン	13.928	147.0 -> 111.0	5	5000	二次曲線	0.9970	23.7
ビフェントリン	13.957	181.2 -> 165.2	0.5	5000	二次曲線	0.9978	18.0
ホスメット	13.958	160.0 -> 133.1	100	5000	二次曲線	0.9987	16.3
ブロモプロピレート	13.977	338.8 -> 182.9	0.5	5000	二次曲線	0.9986	14.8
EPN	13.981	169.0 -> 141.1	10	5000	二次曲線	0.9997	10.9
メトキシクロル、p,p'-	14.082	227.0 -> 169.1	1	5000	二次曲線	0.9993	13.2
フェンプロパトリン	14.098	207.9 -> 181.0	0.5	5000	二次曲線	0.9946	14.4
テブフェンピラド	14.163	332.9 -> 171.0	0.5	1000	二次曲線	0.9980	10.3
アジンホスメチル	14.438	160.0 -> 132.1	50	1000	直線	0.9968	6.1
フェノトリンI	14.438	122.9 -> 81.1	5	1000	直線	0.9948	9.3
テトラジホン	14.481	158.9 -> 111.0	0.5	5000	二次曲線	0.9988	14.3
ホサロン	14.641	182.0 -> 111.0	5	5000	二次曲線	0.9991	19.7
ピリプロキシフェン	14.675	136.1 -> 78.1	0.5	1000	直線	0.9974	15.8
レプトホス	14.685	171.0 -> 51.0	5	5000	二次曲線	0.9997	8.0
シハロトリン (λ)	14.734	181.1 -> 152.1	10	500	直線	0.9844	12.9
マイレックス	14.906	271.8 -> 236.8	1	5000	二次曲線	0.9996	6.2
アクリナトリン	14.928	207.8 -> 181.1	10	500	二次曲線	0.9938	13.9
フェナリモル	15.154	139.0 -> 75.0	1	1000	二次曲線	0.9940	15.0
ピラゾホス	15.183	221.0 -> 193.1	10	5000	二次曲線	0.9998	8.0

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
アジンホスエチル	15.273	132.0 -> 77.1	50	5000	二次曲線	0.9994	12.2
ピラクロホス	15.311	194.0 -> 138.0	50	1000	二次曲線	0.9973	17.3
ペルメトリン, (1R) -cis-	15.663	183.1 -> 168.1	5	1000	二次曲線	0.9961	13.0
ペルメトリン, (1R) -trans-	15.790	163.0 -> 127.0	1	5000	二次曲線	0.9904	18.4
ピリダベン	15.831	147.2 -> 117.1	1	1000	二次曲線	0.9949	14.0
フルキンコナゾール	15.909	108.0 -> 57.0	0.5	1000	二次曲線	0.9990	17.2
クマホス	15.934	225.9 -> 163.1	10	500	直線	0.9858	18.3
プロクロラズ	15.982	180.0 -> 138.0	10	1000	二次曲線	0.9993	11.2
シフルトリント	16.232	162.9 -> 127.0	10	1000	二次曲線	0.9943	18.4
シペルメトリント	16.539	163.0 -> 127.0	10	1000	二次曲線	0.9966	17.5
アセキノシル	16.575	187.9 -> 160.0			N/A		
フルシトリネート丨	16.763	156.9 -> 107.1	1	1000	二次曲線	0.9998	11.1
エトフェンプロックス	16.840	163.0 -> 107.1	1	1000	二次曲線	0.9956	13.7
フルリドン	17.241	328.9 -> 328.1	1	1000	二次曲線	0.9999	16.2
フェンバレレートΙ	17.470	167.0 -> 125.1	5	1000	二次曲線	0.9998	16.0
フルバリネート-tau l	17.663	250.0 -> 200.0			N/A		
デルタメトリン	17.984	250.7 -> 172.0	10	5000	二次曲線	1.0000	11.7

**付録の表 2.** Agilent 7010C GC/TQ で水素キャリアガスを用いて得られた、ホウレンソウ中の 203 種類の農薬に対するキャリブレーション性能

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
アリドクロル	4.992	132.0 -> 56.1	1	1000	二次曲線	0.9995	16.3
ジクロロベンゾニトリル、2,6-	5.320	171.0 -> 100.0	0.1	1000	二次曲線	0.9996	14.6
ビフェニル	5.481	154.1 -> 153.1	0.1	500	二次曲線	0.9991	19.1
メビンホス、E-	5.671	127.0 -> 109.0	0.1	500	二次曲線	0.9984	18.4
3,4-ジクロロアニリン	5.781	160.9 -> 99.0	0.1	1000	二次曲線	0.9983	15.8
ペブレート	5.842	128.0 -> 57.1	1	1000	二次曲線	0.9999	10.4
エトリジアゾール	5.871	211.1 -> 183.0	0.5	500	二次曲線	0.9997	16.5
N-(2,4-ジメチルフェニル)ホルムアミド	6.073	120.0 -> 77.0	5	500	二次曲線	0.9987	8.3
cis-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド	6.076	151.1 -> 80.0	1	1000	二次曲線	0.9996	6.6
メタクリホス	6.096	124.9 -> 47.1	0.1	500	二次曲線	0.9990	19.8
クロロネブ	6.179	191.0 -> 113.0	0.1	1000	直線	0.9995	11.7
2-フェニルフェノール	6.299	169.1 -> 115.1	1	1000	直線	0.9995	14.7
ペンタクロロベンゼン	6.378	249.9 -> 215.0	0.1	1000	二次曲線	0.9992	16.3
テクナゼン	6.915	214.9 -> 179.0	0.1	1000	二次曲線	0.9997	14.4
プロパクロール	6.925	176.1 -> 57.1	0.1	500	二次曲線	0.9964	15.7
ジフェニルアミン	6.991	169.0 -> 168.2	1	1000	二次曲線	0.9988	12.4
シクロエート	7.067	154.1 -> 72.1	0.1	500	二次曲線	0.9972	18.0
2,3,5,6-テトラクロロアニリン	7.096	230.9 -> 159.9	0.1	1000	二次曲線	0.9990	14.4
クロルプロファム	7.142	127.0 -> 65.1	0.1	1000	二次曲線	0.9990	16.7
トリフルラリン	7.261	306.1 -> 264.0	0.1	500	二次曲線	0.9994	17.0
エタルフルラリン	7.293	275.9 -> 202.1	0.5	500	二次曲線	0.9994	16.8
ベンフルラリン	7.295	292.0 -> 264.0	0.1	500	二次曲線	0.9995	17.0
スルホテップ	7.394	237.8 -> 145.9	0.1	500	二次曲線	0.9987	15.7
ホレート	7.396	121.0 -> 47.0	0.5	500	二次曲線	0.9988	11.1
ジアレートー	7.499	234.1 -> 150.0	0.1	500	二次曲線	0.9985	17.8
α-BHC(ベンゼンヘキサクロリド)	7.662	216.9 -> 181.0	0.1	500	二次曲線	0.9997	18.8

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
ヘキサクロロベンゼン	7.789	283.8 -> 248.8	0.1	1000	直線	0.9988	16.2
ジクロラン	7.836	124.1 -> 73.0	0.1	500	二次曲線	0.9993	18.2
ペンタクロロアニソール	7.844	264.8 -> 236.8	0.1	1000	直線	0.9988	16.9
アトラジン	7.943	214.9 -> 58.1	0.1	1000	二次曲線	0.9998	19.8
クロマゾン	8.010	125.0 -> 89.0	0.1	1000	二次曲線	0.9997	14.1
β-ВНС	8.099	218.9 -> 183.1	0.1	1000	二次曲線	0.9996	16.9
プロフルラリン	8.123	318.1 -> 199.1	5	1000	二次曲線	0.9995	8.7
γ-BHC (リンデン、γ -HCH)	8.169	218.9 -> 183.1	1	500	二次曲線	0.9999	3.0
テルブホス	8.172	230.9 -> 129.0	1	1000	二次曲線	0.9997	13.1
テルブチラジン	8.173	228.9 -> 173.1	0.1	1000	二次曲線	0.9998	9.1
プロピザミド	8.218	173.0 -> 109.0	1	1000	二次曲線	0.9996	17.2
ペンタクロロニトロベンゼン	8.240	248.8 -> 213.8	0.1	1000	二次曲線	0.9992	13.7
ホノホス	8.267	246.1 -> 137.0	0.5	500	二次曲線	0.9994	19.8
ペンタフルオロベンゾニトリル	8.285	274.9 -> 239.9	0.1	1000	直線	0.9995	16.6
ダイアジノン	8.298	137.1 -> 84.0	0.5	1000	二次曲線	0.9999	12.7
ピリメタニル	8.320	198.0 -> 118.1	0.1	1000	二次曲線	0.9997	18.6
フルクロラリン	8.337	325.8 -> 62.9	0.5	1000	二次曲線	0.9998	16.9
テフルトリン	8.428	177.1 -> 87.0	0.1	500	直線	0.9974	16.1
ジスルホトン	8.440	88.0 -> 60.0	0.5	1000	二次曲線	0.9996	7.4
イサゾホス	8.545	256.9 -> 162.0	1	500	二次曲線	0.9981	13.9
δ-BHC	8.571	217.0 -> 181.1	1	500	二次曲線	0.9992	8.2
トリアラート	8.576	268.0 -> 184.1	0.5	500	直線	0.9993	13.2
ターバシル	8.579	160.0 -> 76.0	50	1000	二次曲線	0.9935	13.0
クロロタロニル	8.628	265.9 -> 230.9	10	500	二次曲線	0.9955	17.4
エンドスルファンエーテル	8.865	240.9 -> 205.9	0.5	500	二次曲線	0.9975	18.5
アセトクロール	9.023	222.9 -> 132.2	0.1	1000	二次曲線	0.9986	15.4
ジメタクロール	9.023	196.9 -> 148.2	0.1	500	二次曲線	0.9981	18.1
プロパニル	9.026	161.0 -> 99.0	0.5	1000	直線	0.9991	6.1
ペンタクロロアニリン	9.026	191.9 -> 82.9	5	1000	二次曲線	0.9965	11.6
トランスフルトリン	9.131	163.1 -> 143.1	5	1000	直線	0.9975	12.5
ビンクロゾリン	9.145	187.0 -> 124.0	0.5	250	二次曲線	0.9973	18.5
パラチオンメチル	9.163	125.0 -> 47.0	0.5	1000	二次曲線	0.9984	18.3
トルクロホスメチル	9.163	267.0 -> 93.0	0.5	1000	直線	0.9983	17.1
クロルピリホスメチル	9.165	124.9 -> 47.0	0.5	1000	二次曲線	0.9983	16.8
アラクロール	9.281	188.1 -> 160.1	5	1000	直線	0.9946	19.0
ヘプタクロル	9.342	271.7 -> 236.9	5	1000	直線	0.9981	8.2
メタラキシル	9.367	234.0 -> 146.1	0.1	1000	二次曲線	0.9995	17.4
プロピソクロール	9.368	162.0 -> 120.1	1	1000	直線	0.9956	12.7
ロンネル	9.402	125.0 -> 47.1	0.5	1000	二次曲線	0.9987	18.6
プロジアミン	9.581	321.0 -> 203.0	0.5	500	二次曲線	0.9997	15.5
ピリミホスメチル	9.604	290.0 -> 125.0	0.5	1000	二次曲線	0.9996	19.4
フェニトロチオン	9.609	125.1 -> 47.0	0.5	1000	二次曲線	0.9996	15.4
リニュロン	9.680	187.1 -> 124.1	1	500	直線	0.9990	8.1
マラチオン	9.763	157.8 -> 125.0	0.1	1000	二次曲線	0.9953	13.9
ペンタクロロチオアニソール	9.768	295.8 -> 245.8	5	1000	二次曲線	0.9960	12.4
ジクロフルアニド	9.784	123.0 -> 77.0			N/A		

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
メトラクロール	9.927	238.0 -> 162.2	0.1	1000	直線	0.9992	12.2
アルドリン	9.940	254.9 -> 220.0	0.5	250	二次曲線	0.9917	17.9
フェンチオン	9.950	278.0 -> 109.0	0.1	1000	二次曲線	0.9999	3.6
アントラキノン	9.958	208.0 -> 152.2	0.1	1000	直線	0.9991	8.4
クロルピリホス	9.975	313.8 -> 257.8	0.1	1000	直線	0.9998	4.3
パラチオン	10.005	291.0 -> 109.0	1	1000	二次曲線	0.9998	14.5
トリアジメホン	10.047	208.0 -> 111.0	1	1000	直線	0.9971	13.0
ジクロロベンゾフェノン、4,4'-	10.065	139.0 -> 111.0	1	1000	二次曲線	0.9994	9.2
DCPA(ダクタール、クロルタールジメチル)	10.076	298.9 -> 221.0	0.1	1000	二次曲線	0.9988	19.9
フェンソン	10.232	141.0 -> 77.1	1	1000	二次曲線	0.9984	8.0
MGK-264	10.254	164.2 -> 67.1	10	1000	直線	0.9947	10.8
ブロモホス	10.304	330.9 -> 315.9	0.5	1000	二次曲線	0.9985	14.6
ピリミホスエチル	10.312	318.1 -> 166.1	1	1000	直線	0.9982	8.1
ジフェナミド	10.334	239.0 -> 167.1	5	1000	直線	0.9990	12.1
イソプロパリン	10.363	280.1 -> 238.1	1	1000	直線	0.9991	18.4
イソドリン	10.461	193.0 -> 157.0	0.5	500	二次曲線	0.9943	17.5
シプロジニル	10.464	225.2 -> 224.3	0.1	1000	直線	0.9971	14.5
ペンジメタリン	10.546	251.8 -> 161.1	0.1	100	二次曲線	0.9999	10.9
メタザクロル	10.572	209.0 -> 132.2	5	1000	二次曲線	0.9982	9.8
フィプロニル	10.591	350.8 -> 254.8	10	1000	二次曲線	0.9932	18.3
ペンコナゾール	10.610	248.0 -> 157.1	5	1000	直線	0.9992	8.8
クロゾリナート	10.613	186.0 -> 109.0	0.5	1000	二次曲線	0.9994	19.1
ヘプタクロル-exo-エポキシド	10.633	352.8 -> 262.9	0.5	500	二次曲線	0.9942	19.0
トリルフルアニド	10.662	238.0 -> 137.0	10	500	二次曲線	0.9988	18.1
アレトリン	10.670	91.0 -> 65.0			N/A		
クロルフェンビンホス	10.719	266.9 -> 159.0	5	1000	二次曲線	0.9983	12.5
ブロムフェンビンホスメチル	10.733	169.9 -> 99.0	10	500	二次曲線	0.9998	3.8
キナルホス	10.768	146.0 -> 118.0	5	1000	二次曲線	0.9998	6.8
キャプタン	10.772	149.0 -> 70.0			N/A		
トリフルミゾール	10.774	91.0 -> 65.0			N/A		
トリアジメノール	10.806	128.0 -> 100.0	0.5	500	二次曲線	0.9922	14.3
ホルペット	10.891	261.8 -> 130.1			N/A		
プロシミドン	10.894	282.8 -> 96.0	1	500	二次曲線	0.9951	18.0
クロルベンシド	10.941	125.0 -> 89.0	5	1000	二次曲線	0.9964	12.8
テトラクロルビンホス	10.945	78.9 -> 47.0	5	500	二次曲線	0.9948	13.8
ブロモホスエチル	11.051	358.7 -> 302.8	5	1000	直線	0.9951	14.4
クロルデン-trans	11.055	271.7 -> 236.9	5	1000	直線	0.9935	16.5
DDE-0,p'	11.100	246.0 -> 176.2	5	1000	二次曲線	0.9926	20.0
パクロブトラゾール	11.155	125.1 -> 89.0	0.5	500	二次曲線	0.9959	19.7
エンドスルファンΙ(α異性体)	11.285	194.9 -> 125.0	5	1000	直線	0.9932	18.1
クロルデン-cis	11.287	372.8 -> 265.9	5	1000	二次曲線	0.9948	17.9
フルトリアホール	11.386	123.1 -> 75.1	10	1000	二次曲線	0.9969	19.7
ノナクロル、trans-	11.400	406.8 -> 299.8	10	1000	二次曲線	0.9988	18.5
クロルフェンソン	11.416	175.0 -> 111.0	0.1	10	二次曲線	0.9949	17.0
フェナミホス	11.457	154.0 -> 139.0			N/A		
ブロムフェンビンホス	11.459	266.9 -> 159.1	1	1000	二次曲線	0.9979	10.9
フルトラニル	11.475	173.0 -> 95.0	0.5	1000	直線	0.9955	15.9

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
ヨードフェンホス	11.496	376.8 -> 361.8	10	1000	二次曲線	0.9957	19.6
プロチオホス	11.524	308.9 -> 238.9	10	1000	二次曲線	0.9996	7.4
プロフェノホス	11.603	207.9 -> 63.0	1	500	二次曲線	0.9979	12.7
プレチラクロール	11.630	262.0 -> 202.2	0.5	1000	二次曲線	0.9986	14.7
DDE-p,p'	11.653	246.1 -> 176.2	10	1000	直線	0.9922	19.9
オキサジアゾン	11.685	174.9 -> 112.0	1	250	二次曲線	0.9902	15.9
フルジオキソニル	11.704	248.0 -> 127.1	0.5	1000	直線	0.9984	10.1
トリシクラゾール	11.750	189.0 -> 161.1	10	500	二次曲線	0.9988	15.1
ディルドリン	11.751	277.0 -> 241.0	5	1000	直線	0.9950	15.4
オキシフルオルフェン	11.773	252.0 -> 146.0	5	250	直線	0.9956	15.6
DDD-o,p'	11.825	235.0 -> 165.1	5	500	直線	0.9974	17.7
ミクロブタニル	11.853	179.0 -> 125.1	0.5	1000	直線	0.9977	12.4
フルシラゾール	11.886	233.0 -> 165.1	0.5	500	二次曲線	0.9974	16.7
ブピリメート	11.902	272.9 -> 193.1	0.1	500	二次曲線	0.9934	17.9
フルアジホップ-p-ブチル	12.035	281.9 -> 91.0	0.1	500	二次曲線	0.9966	17.3
ニトロフェン	12.060	202.0 -> 139.1	0.5	500	直線	0.9940	17.6
エチラン	12.080	223.1 -> 167.1	5	1000	二次曲線	0.9947	15.4
クロルフェナピル	12.105	247.1 -> 227.1	0.5	1000	二次曲線	0.9976	15.0
エンドリン	12.150	262.8 -> 193.0	5	1000	二次曲線	0.9963	11.2
クロロベンジレート	12.230	139.1 -> 111.0	5	1000	二次曲線	0.9964	11.3
エンドスルファン II(β異性体)	12.321	206.9 -> 172.0	1	1000	二次曲線	0.9987	10.2
DDD-p,p'	12.378	237.0 -> 165.1	5	1000	二次曲線	0.9917	19.1
エチオン	12.471	230.9 -> 175.0	5	1000	直線	0.9971	12.2
DDT-o,p'	12.473	237.0 -> 165.2	0.1	1000	二次曲線	0.9990	14.1
クロルチオホス	12.520	324.8 -> 268.9	5	1000	直線	0.9966	13.6
ノナクロル、cis-	12.529	408.8 -> 299.8	0.1	50	二次曲線	0.9968	15.7
エンドリンアルデヒド	12.598	249.9 -> 214.9	10	1000	二次曲線	0.9992	7.6
スルプロホス	12.685	140.0 -> 125.1	0.1	1000	直線	0.9974	16.0
トリアゾホス	12.722	161.2 -> 134.2	5	1000	二次曲線	0.9976	9.0
カルボフェノチオン	12.872	342.0 -> 157.0	0.1	1000	直線	0.9973	9.2
カルフェントラゾンエチル	12.876	329.9 -> 309.9	0.1	1000	二次曲線	0.9987	16.9
メトキシクロルオレフィン	12.881	238.0 -> 195.1	5	1000	直線	0.9966	12.5
エジフェンホス	12.966	172.9 -> 109.0	5	500	二次曲線	0.9998	16.3
ノルフルラゾン	13.039	145.0 -> 75.0	5	1000	直線	0.9988	7.3
DDT-p,p'	13.074	235.0 -> 165.2	0.1	1000	二次曲線	0.9983	19.1
硫酸エンドスルファン	13.080	271.9 -> 237.0	0.1	1000	二次曲線	0.9980	18.5
レナシル	13.092	153.1 -> 136.1	5	500	二次曲線	0.9980	14.2
メトキシクロル、o,p'-	13.247	227.1 -> 121.1	0.5	1000	二次曲線	0.9989	15.6
ヘキサジノン	13.309	171.0 -> 71.1	0.5	1000	二次曲線	0.9996	11.0
テブコナゾール	13.352	250.0 -> 125.0	1	1000	二次曲線	0.9997	3.1
ピペロニルブトキシド	13.424	176.1 -> 103.1	5	1000	二次曲線	0.9957	14.3
プロパルギット	13.425	135.0 -> 107.1	5	1000	二次曲線	0.9991	9.2
カプタホール	13.428	150.0 -> 79.0			N/A		
レスメトリン	13.448	171.0 -> 128.0	5	1000	二次曲線	0.9993	6.5
ニトラリン	13.606	315.9 -> 274.0	100	1000	二次曲線	0.9962	11.8
イプロジオン	13.772	313.8 -> 55.9			N/A		
テトラメトリンI	13.860	164.0 -> 107.1	5	1000	二次曲線	0.9994	9.6

名前	RT	トランジション	CF 下限	CF 上限	CF	CF R <sup>2</sup>	相対標準誤差
ピリダフェンチオン	13.874	340.0 -> 199.0	5	1000	二次曲線	0.9968	7.6
エンドリンケトン	13.928	316.9 -> 280.9	5	1000	二次曲線	0.9994	9.3
ビフェントリン	13.957	181.2 -> 165.2	5	1000	二次曲線	0.9978	8.9
ホスメット	13.958	160.0 -> 133.1	100	1000	二次曲線	0.9994	16.5
ブロモプロピレート	13.977	338.8 -> 182.9	0.1	1000	直線	0.9960	12.6
EPN	13.981	169.0 -> 77.1	5	1000	二次曲線	0.9974	8.0
メトキシクロル、p,p'-	14.082	227.0 -> 169.1	1	1000	二次曲線	0.9986	6.9
フェンプロパトリン	14.098	207.9 -> 181.0	5	1000	直線	0.9971	16.7
テブフェンピラド	14.163	332.9 -> 171.0	1	500	直線	0.9986	14.5
アジンホスメチル	14.438	160.0 -> 132.1	50	1000	二次曲線	0.9982	9.5
フェノトリント	14.438	122.9 -> 81.1	50	1000	直線	0.9967	13.0
テトラジホン	14.481	158.9 -> 111.0	0.5	1000	二次曲線	0.9995	18.2
ホサロン	14.641	182.0 -> 111.0	1	1000	直線	0.9933	18.4
ピリプロキシフェン	14.675	136.1 -> 78.1	5	1000	直線	0.9993	8.9
レプトホス	14.685	171.0 -> 51.0	5	1000	二次曲線	0.9977	14.4
シハロトリン (λ)	14.734	208.1 -> 181.1	10	1000	直線	0.9983	12.0
マイレックス	14.906	271.8 -> 236.8	5	1000	直線	0.9974	9.8
アクリナトリン	14.928	207.8 -> 181.1	0.5	1000	直線	0.9971	9.6
フェナリモル	15.154	139.0 -> 75.0	0.5	1000	直線	0.9952	9.5
ピラゾホス	15.183	221.0 -> 193.1	5	1000	二次曲線	0.9968	19.0
アジンホスエチル	15.273	132.0 -> 77.1	10	1000	二次曲線	0.9959	12.1
ピラクロホス	15.311	194.0 -> 138.0	10	500	二次曲線	0.9988	12.0
ペルメトリン, (1R) -cis-	15.663	183.1 -> 168.1	5	500	二次曲線	0.9974	8.8
ペルメトリン, (1R) - <i>trans</i> -	15.790	163.0 -> 127.0	1	1000	二次曲線	0.9994	12.9
ピリダベン	15.831	147.2 -> 117.1	1	1000	二次曲線	0.9996	5.9
フルキンコナゾール	15.909	108.0 -> 57.0	0.5	1000	直線	0.9980	15.2
クマホス	15.934	361.9 -> 109.0	10	500	二次曲線	0.9961	14.1
プロクロラズ	15.982	310.0 -> 69.8	1	1000	二次曲線	0.9975	13.0
シフルトリント	16.232	162.9 -> 127.0	5	1000	直線	0.9938	14.8
シペルメトリント	16.539	163.0 -> 127.0	5	1000	直線	0.9959	12.6
アセキノシル	16.575	187.9 -> 160.0	N/A				
フルシトリネート丨	16.763	156.9 -> 107.1	1	250	二次曲線	0.9962	18.1
エトフェンプロックス	16.840	163.0 -> 107.1	0.5	500	二次曲線	0.9992	19.4
フルリドン	17.241	328.0 -> 258.9	5	1000	二次曲線	0.9987	18.9
フェンバレレートI	17.470	167.0 -> 125.1	0.5	1000	直線	0.9961	15.3
フルバリネート-tau l	17.663	181.0 -> 152.0	50	1000	直線	0.9937	8.2
デルタメトリン	18.141	250.7 -> 172.0	10	1000	二次曲線	0.9904	18.6

ホームページ

## www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111 email\_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。 本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

DE85952466 アジレント・テクノロ

アジレント・テクノロジー株式会社 © Agilent Technologies, Inc. 2023 Printed in Japan, July 19, 2023 5994-6505JAJP

